(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-230024 (P2000-230024A)

(43)公開日 平成12年8月22日(2000.8,22)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I デーマコート*(参考)
C08F 212/08		C 0 8 F 212/08
4/64		4/64
210/16		210/16
232/00		232/00
C 0 8 J 5/00	CET	C08J 5/00 CET
		審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全23頁)
(21)出願番号	特願平11-350240	(71) 出顧人 000002093
		住友化学工業株式会社
(22)出願日	平成11年12月9日(1999.12.9)	大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号
		(72)発明者 大井 伸夫
(31)優先権主張番号	特願平10-353105	千葉県市原市姉崎海岸5の1 住友化学工
(32)優先日	平成10年12月11日(1998.12.11)	業株式会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者 鈴木 靖朗
		千葉県市原市姉崎海岸5の1 住友化学工
		業株式会社内
		(72)発明者 宮竹 達也
		千葉県市原市姉崎海岸5の1 住友化学工
		業株式会社内
		(74) 代理人 100093285
		弁理士 久保山 隆 (外2名)

(54) 【発明の名称】 共重合体、その製造方法およびそれからなる成形品

(57)【要約】

【課題】 環境汚染の観点で問題視されているハロゲンを含有しない構成をとり得る、透明で、柔軟性、耐熱性に優れた共重合体を提供すること。該共重合体を効率よく製造する方法、並びに、該共重合体からなる、透明で、柔軟性、耐熱性に優れた成形品を提供すること。

【解決手段】 エチレンおよび/またはαーオレフィンと、環状オレフィンと、アルケニル芳香族炭化水素とを共重合してなる共重合体であって、該環状オレフィンの共重合組成が0.01~66mol%、該アルケニル芳香族炭化水素の共重合組成が3~99mol%であり、アルケニル芳香族炭化水素の共重合組成が環状オレフィンの共重合組成の半分より多い共重合体。該共重合体の製造方法であって、下記(A)と、(B)および/または(C)とを用いてなる触媒の存在下、エチレンおよび/またはαーオレフィンと、環状オレフィンと、アルケニル芳香族炭化水素とを共重合する共重合体の製造方法、並びに、該共重合体からなる成形品。

(A):特定の遷移金属錯体

(B):有機アルミニウム化合物

(C):ホウ素化合物

【特許請求の範囲】

【請求項1】エチレンおよび/またはαーオレフィンと、環状オレフィンと、アルケニル芳香族炭化水素とを共重合してなる共重合体であって、該環状オレフィンの共重合組成が0.01~66mol%、該アルケニル芳香族炭化水素の共重合組成が3~99mol%であり、アルケニル芳香族炭化水素の共重合組成が環状オレフィンの共重合組成の半分より多いことを特徴とする共重合体、

【請求項2】アルケニル芳香族炭化水素の共重合組成が 環状オレフィンの共重合組成以上であることを特徴とす る請求項1記載の共重合体。

【請求項3】結晶性を有しないことを特徴とする請求項*

*1または2記載の共重合体。

【請求項4】ガラス転移点が-20~140℃である請求項1~3のいずれかに記載の共重合体。

【請求項5】ガラス転移点が35 \mathbb{C} 以上60 \mathbb{C} 未満である請求項 $1\sim3$ のいずれかに記載の共重合体。

【請求項6】請求項1~5のいずれかに記載の共重合体の製造方法であって、下記(A)と、(B)および/または(C)とを用いてなる触媒の存在下、エチレンおよび/またはαーオレフィンと、環状オレフィンと、アルケニル芳香族炭化水素とを共重合することを特徴とする共重合体の製造方法。

(A):下記一般式 [I]、 [II] または [III] で表される遷移金属錯体

40

(上記一般式 [I] ~ [III] においてそれぞれ、 M^1 は元素の周期律表の第 4 族の遷移金属原子を示し、A は元素の周期律表の第 1 6 族の原子を示し、J は元素の周期律表の第 1 4 族の原子を示す。C p^1 はシクロペンタジエン形アニオン骨格を有する基を示す。 X^1 、 X^2 、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 および R^6 はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、アリール基、置換シリル基、アルコキシ基、アラルキルオキシ基、アリールオキシ基または 2 置換アミノ基を示す。 X^3 は元素の周期律表の第 1 6 族の原子を示す。 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 および R^6 は任意に結合して環を形成してもよい。一般式 [II] または [II] における二つの M^1 、A、J、C p^1 、 X^1 、 X^2 、 X^3 、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 および R^6 はそれぞれ同じであっても異なっていてもよい。)

(B): 下記(B1)~(B3)から選ばれる1種以上 50

のアルミニウム化合物

(B1) 一般式 E¹。A1 Z₃。で示される有機アルミ ニウム化合物

(B2) 一般式 $\{-A1(E^2)-O-\}$ 。で示される構造を有する環状のアルミノキサン

(B3) 一般式 E^3 {-A1 (E^3) -O-}。A1 E^3 2で示される構造を有する線状のアルミノキサン (但し、 E^1 、 E^2 および E^3 は、それぞれ炭化水素基であり、全ての E^1 、全ての E^2 および全ての E^3 は同じであっても異なっていても良い。 Zは水素原子またはハロゲン原子を表し、全てのZは同じであっても異なっていても良い。 aは $0 < a \le 3$ を満足する数を、bは2以上の整数を、cは1以上の整数を表す。)

(C):下記(C1) \sim (C3)のいずれかのホウ素化合物

(C1) 一般式 BQ¹Q²Q³で表されるホウ素化合

Z

物、

(C2) 一般式 G'(BQ'Q'Q'Q') で表されるホウ素化合物、

(C3) 一般式 (L-H) * (BQ¹Q²Q³Q¹) * で表されるホウ素化合物

(但し、Bは3価の原子価状態のホウ素原子であり、Q¹~Q⁴はハロゲン原子、炭化水素基、ハロゲン化炭化水素基、置換シリル基、アルコキシ基または2置換アミノ基であり、それらは同じであっても異なっていても良い。G¹は無機または有機のカチオンであり、Lは中性ルイス塩基であり、(L-H)¹はブレンステッド酸である。)

【請求項7】請求項1~5のいずれかに記載の共重合体からなることを特徴とする成形品。

【請求項8】成形品が、フィルム、シートまたはパイプであることを特徴とする請求項7記載の成形品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はフィルム、シートまたはパイプに好適な共重合体、その製造方法、およびそ 20 れからなる成形品に関する。さらに詳しくは本発明は、ポリ塩化ビニルの代替品(例えばフィルム、シートまたはパイプ)として好適な共重合体、その製造方法、およびそれからなる成形品に関する。

[0002]

【従来の技術】一般にストレッチフィルムやラップフィルムとして用いられる共重合体には、ポリ塩化ビニルにみられるような弾性回復性や透明性、機械的強度が要求される。しかし、ポリ塩化ビニルは、燃焼時に有害物質が発生する可能性がある等環境汚染に関して問題視されている。現在種々のポリマーによるポリ塩化ビニルの代替が検討されているが、粘弾特性や透明性という点で満足のいくものが得られていないのが実状である。

【0003】近年、エチレン、プロピレンといったオレフィンの重合の分野では、いわゆるメタロセンや非メタロセンなどの遷移金属化合物を用いてなる触媒の登場により、従来とは違った性質のポリマーを製造することができたり、極めて少量の触媒で多量のポリマーを製造することができるといった進歩がもたらされつつある。

【0004】スチレンに代表されるアルケニル芳香族炭 40 化水素とエチレンとの共重合についてもかかる触媒の適用が提案されており、例えば、特許公報第2623070号には特定の遷移金属化合物と有機アルミニウム化合物とを用いてなるいわゆる均一系チーグラーナッタ触媒を用いて得られる、エチレンとスチレンとの疑似ランダム共重合体(フェニル基が結合したメチン炭素原子同士が必ず2個以上のメチレン基によって隔てられていることを特徴とするランダム共重合体)が記載されている。該共重合体は、粘弾特性や透明性に優れたものであり、*

* ポリ塩化ビニルの代替として期待されるが、耐溶剤性が 低いという点や、耐熱性が十分ではないという点に問題 があった。また、該製造法で得られる共重合体は、シン ジオタクティックポリスチレンの副生により透明性の低 下を招くこともある。

【0005】ノルボルネンに代表される環状オレフィンとエチレンの共重合についてもかかるメタロセン触媒の適用が提案されており、例えば、特開平2-173112号公報ではイソプロピリデン(シクロペンタジエニル)(フルオレニル)チタニウムジクロリドを、特開平5-194641号公報では(第三級プチルアミド)ジメチル(テトラメチルシクロペンタジエニル)シランチタニウムジクロリドを触媒成分として用いた、ノルボルネンとエチレンとの共重合方法が開示されている。これらの方法で得られる共重合体は耐溶剤性が高く、また、ガラス転移点が非常に高いため耐熱性樹脂としては有用なものであるが、柔軟性という点で、エチレンとスチレンとの共重合体には劣る。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記事情に鑑みてなされたものである。即ち、本発明の課題は、環境汚染の観点で問題視されているハロゲンを含有しない構成をとり得る、透明で、柔軟性、耐熱性に優れた共重合体を提供することにある。さらに本発明の課題は、該共重合体を効率よく製造する方法、並びに、該共重合体からなる、透明で、柔軟性、耐熱性に優れた成形品を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の目的を達成するために、触媒成分としてメタロセンに代表される遷移金属化合物を用いる製造方法に基礎を置く共重合体の製造について鋭意研究を続け、本発明を完成させるに至った。

【0008】即ち本発明は、エチレンおよび/またはαーオレフィンと、環状オレフィンと、アルケニル芳香族炭化水素とを共重合してなる共重合体であって、該環状オレフィンの共重合組成が0.01~66mol%、該アルケニル芳香族炭化水素の共重合組成が3~99mol%であり、アルケニル芳香族炭化水素の共重合組成が環状オレフィンの共重合組成の半分より多い共重合体にかかるものである。また本発明は、該共重合体の製造方法であって、下記(A)と、(B)および/または

(C) とを用いてなる触媒の存在下、エチレンおよび/またはαーオレフィンと、環状オレフィンと、アルケニル芳香族炭化水素とを共重合する共重合体の製造方法、並びに、該共重合体からなる成形品にかかるものである。

(A):下記一般式 [I]、 [II] または [III] で表される遷移金属錯体

(上記一般式 [I] ~ [III] においてそれぞれ、 M^1 は元素の周期律表の第 4 族の遷移金属原子を示し、A は元素の周期律表の第 1 6 族の原子を示し、J は元素の周期律表の第 1 4 族の原子を示す。C p^1 はシクロペンタジエン形アニオン骨格を有する基を示す。 X^1 、 X^2 、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 および R^6 はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、アリール基、置換シリル基、アルコキシ基、アラルキルオキシ基、アリールオキシ基または 2 置換アミノ基を示す。 X^3 は元素の周期律表の第 1 6 族の原子を示す。 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 および R^6 は任意に結合して環を形成してもよい。一般式 [II] または [II] における二つの M^1 、A、J、C p^1 、 X^1 、 X^2 、 X^3 、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 および R^6 はそれぞれ同じであっても異なっていてもよい。)

(B):下記(B1)~(B3)から選ばれる1種以上のアルミニウム化合物

(B1) 一般式 $E_{\bullet}^{1}A \mid Z_{3-\bullet}$ で示される有機アルミニウム化合物

(B2) 一般式 $\{-A1(E^2)-O-\}$ 。で示される構造を有する環状のアルミノキサン

(B3) 一般式 E^3 {-A1 (E^3) -O-}。A1 E^3 2で示される構造を有する線状のアルミノキサン (但し、 E^1 、 E^2 および E^3 は、それぞれ炭化水素基であり、全ての E^1 、全ての E^2 および全ての E^3 は同じであっても異なっていても良い。 Zは水素原子またはハロゲン原子を表し、全てのZは同じであっても異なっていても良い。 aは $0 < a \le 3$ を満足する数を、bは2以上の整数を、cは1以上の整数を表す。)

(C):下記(C1) \sim (C3)のいずれかのホウ素化合物

(C1) 一般式 $BQ^1Q^2Q^3$ で表されるホウ素化合物、

(C2) 一般式 G⁺ (BQ¹Q²Q³Q⁴) ⁻ で表されるホウ素化合物、

(C3) 一般式 (L-H) [†] (BQ¹Q²Q³Q⁴) [–] で表されるホウ素化合物

30 (但し、Bは3価の原子価状態のホウ素原子であり、Q 1~Q4はハロゲン原子、炭化水素基、ハロゲン化炭化水素基、置換シリル基、アルコキシ基または2置換アミノ基であり、それらは同じであっても異なっていても良い。G+は無機または有機のカチオンであり、Lは中性ルイス塩基であり、(L-H) †はプレンステッド酸である。)

[0009]

50

【発明の実施の形態】以下、本発明につき、さらに詳しく説明する。本発明の共重合体は、エチレンおよび/またはαーオレフィンと、環状オレフィンと、アルケニル 芳香族炭化水素とを共重合してなる共重合体であって、該環状オレフィンの共重合組成が0.01~66mol%、該アルケニル芳香族炭化水素の共重合組成が3~99mol%であり、アルケニル芳香族炭化水素の共重合組成が環状オレフィンの共重合組成の半分より多い共重合体である。

【0010】本発明において使用するエチレンおよび/ または α ーオレフィンとは、エチレンのみ、 α ーオレフィンのみ、またはエチレンと α ーオレフィンとの混合物 のいずれかであり、特に好ましくはエチレンである。

【0011】ここでいうαーオレフィンとしては、炭素 原子数3~20個からなるオレフィン類が好ましく、か かるαーオレフィンの具体例としては、プロピレン、ブ テン-1、ペンテン-1、ヘキセン-1、ヘプテン-1、オクテン-1、ノネン-1、デセン-1等の直鎖状 オレフィン類、3-メチルプテン-1、3-メチルペン テン-1、4-メチルペンテン-1、5-メチルーへキ セン-1等の分岐オレフィン類、ビニルシクロヘキサン 等が挙げられる。より好ましいα-オレフィンは、プロ プテン-1、オクテン-1、4-メチルペンテン-1、 またはビニルシクロヘキサンであり、特に好ましくはプ ロピレンである。本発明においては、かかるαーオレフ ィンは単独または複数で使用される。

(式中、R'~R'Bはそれぞれ独立に、水素原子、水酸 基、アミノ基、ホスフィノ基、または炭素原子数1~2 0の有機基であり、R16とR17は環を形成してもよい。 mは0以上の整数を示す。)

【0014】ここに置換基の一員である炭素原子数1~ 20の有機基の具体例としてはメチル基、エチル基、プ ロピル基、ブチル基、ヘキシル基、オクチル基、ドデシ ル基等のアルキル基;フェニル基、トリル基、ナフチル 基等のアリール基;ベンジル基、フェネチル基等のアラ ルキル基;メトキシ基、エトキシ基等のアルコキシ基; フェノキシ基等のアリールオキシ基;アセチル基等のア シル基;メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基 等のアルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニ ル基もしくはアラルキルオキシカルボニル基;アセチル オキシ基等のアシルオキシ基;メトキシスルホニル基、 エトキシスルホニル基等のアルコキシスルホニル基、ア リールオキシスルホニル基もしくはアラルキルオキシス ルホニル基;トリメチルシリル基等の置換シリル基;ジ 40 メチルアミノ基、ジエチルアミノ基等のジアルキルアミ ノ基;カルボキシル基;シアノ基;並びに上記アルキル 基、アリール基およびアラルキル基の水素原子の一部が 水酸基、アミノ基、アシル基、カルボキシル基、アルコ キシ基、アルコキシカルボニル基、アシルオキシ基、置 換シリル基、アルキルアミノ基もしくはシアノ基で置換 された基を挙げることができる。

【0015】R'~R¹⁸として好ましくは、それぞれ独 立に水素原子、炭素原子数1~20のアルキル基、炭素 原子数6~20のアリール基、炭素原子数7~20のア※50

*【0012】本発明において使用する環状オレフィンと は各種の置換基を有してもよい、4個以上の炭素原子が 環を形成し、該環の中に1個の炭素-炭素二重結合を含 む化合物のことである。このような環状オレフィンとし ては、シクロプテン、シクロペンテン、シクロヘキセ ン、シクロオクテン等の単環状オレフィン;3-メチル シクロペンテン、4-メチルシクロペンテン、3-メチ ルシクロヘキセン等の置換単環状オレフィン;ノルボル ネン、1,2-ジヒドロジシクロペンタジエン、テトラ ピレン、ブテン-1、ペンテン-1、ヘキセン-1、ヘ 10 シクロドデセン等の多環状オレフィン;5ーメチルノル ボルネン等の置換多環状オレフィンが例示される。

> 【0013】これらの中で好ましい環状オレフィンは、 下記一般式 [IV] で表される化合物である。

> > [IV]

※ラルキル基、炭素原子数1~20のアシル基、炭素原子 数2~20のアルコキシカルボニル基、炭素原子数1~ 20のアシルオキシ基または炭素原子数1~20の2置 換シリル基である。

【0016】mは0以上の整数であり、好ましくは0≦ m≤3の範囲にある整数である。

【0017】一般式 [IV] で表される好ましい環状オレ フィンの具体例としては、ノルボルネン、5-メチルノ ルボルネン、5-エチルノルボルネン、5-ブチルノル ボルネン、5-フェニルノルボルネン、5-ベンジルノ ルボルネン、テトラシクロドデセン、トリシクロデセ ン、トリシクロウンデセン、ペンタシクロペンタデセ ン、ペンタシクロヘキサデセン、8-メチルテトラシク ロドデセン、8-エチルテトラシクロドデセン、5-ア セチルノルボルネン、5-アセチルオキシノルボルネ ン、5-メトキシカルボニルノルボルネン、5-エトキ シカルボニルノルボルネン、5-メチル-5-メトキシ カルボニルノルボルネン、5-シアノノルボルネン、8 ーメトキシカルボニルテトラシクロドデセン、8-メチ ルー8-テトラシクロドデセン、8-シアノテトラシク ロドデセン等を列挙することができる。

【0018】重合に際して、これらの環状オレフィンは 単独または複数で使用される。

【0019】本発明において使用するアルケニル芳香族 炭化水素として好ましくは、下記一般式[V] で表され る化合物である。

10

R¹⁹ [V]

(式中、R¹⁹は水素原子または炭素原子数1~20のアルキル基であり、Arは炭素原子数6~25の芳香族炭化水素基を示す。)

【0020】R¹⁹は水素原子または炭素原子数1~20 のアルキル基であり、炭素原子数1~20のアルキル基 の具体例としてはメチル基、エチル基、プロピル基、ブ チル基、ヘキシル基、オクチル基、ドデシル基等を挙げ ることができる。好ましくは、水素原子またはメチル基 である。

【0021】Arは炭素原子数6~25の芳香族炭化水素基であり、その具体例としてはフェニル基、トリル基、キシリル基、第三級プチルフェニル基、ビニルフェニル基、ナフチル基、フェナントリル基、アントラセニル基、ベンジル基等を挙げることができる。好ましくは、フェニル基、トリル基、キシリル基、第三級プチルフェニル基、ビニルフェニル基またはナフチル基である。

【0022】かかるアルケニル芳香族炭化水素の具体例 としては、スチレン、2-フェニルプロピレン、2-フ ェニルブテン、3-フェニルプロピレン等のアルケニル ベンゼン;pーメチルスチレン、mーメチルスチレン、 o-メチルスチレン、p-エチルスチレン、m-エチル スチレン、o-エチルスチレン、2、4-ジメチルスチ レン、2,5-ジメチルスチレン、3,4-ジメチルス チレン、3、5-ジメチルスチレン、3-メチル-5-エチルスチレン、p-第3級ブチルスチレン、p-第2 級ブチルスチレンなどのアルキルスチレン;1-ビニル ナフタレン等のアルケニルナフタレン等を列挙すること ができる。本発明で使用するアルケニル芳香族炭化水素 として好ましくは、スチレン、p-メチルスチレン、m メチルスチレン、oーメチルスチレン、p-第3級プ チルスチレン、2-フェニルプロピレン、または1-ビ ニルナフタレンであり、特に好ましくはスチレンであ る。

【0023】重合に際しては上記以外に他のビニル化合物を共重合させることができる。かかるビニル化合物の40具体例としては、メチルビニルエーテル、エチルビニルエーテル、アクリル酸、メチルアクリレート、エチルアクリレート、メチルメタクリレート、アクリロニトリル、酢酸ビニル等を列挙することができる。

【0024】本発明の共重合体においては、環状オレフィンの共重合組成が0.01~66mol%である。環状オレフィンの共重合組成がこの範囲にあると、特に耐溶剤性、耐熱性に優れ、好ましい。より好ましい環状オレフィンの共重合組成は0.1~40mol%であり、*

* 特に好ましい環状オレフィンの共重合組成は1~30m o 1%である。かかる環状オレフィンの共重合組成は、 'H-NMRスペクトルや"C-NMRスペクトルにより容易に求められる。

【0025】本発明の共重合体においては、アルケニル 芳香族炭化水素の共重合組成が3~99mo1%である。アルケニル芳香族炭化水素の共重合組成がこの範囲 にあると、特に耐熱性、柔軟性に優れ、屈折率が高く、 好ましい。より好ましいアルケニル芳香族炭化水素の共 重合組成は3~55mo1%であり、特に好ましいアルケニル芳香族炭化水素の共重合組成は5~45mo1%である。かかるアルケニル芳香族炭化水素の共重合組成は、1H-NMRスペクトルや13C-NMRスペクトルにより容易に求められる。

【0026】本発明の共重合体において、アルケニル芳香族炭化水素の共重合組成は環状オレフィンの共重合組成の半分より多い。共重合組成がこの範囲であると、耐熱性と弾性回復性のバランスに優れる。アルケニル芳香族炭化水素の共重合組成が環状オレフィンの共重合組成の半分以下の場合、特に弾性回復性が低下することがある。より好ましくは本発明の共重合体のアルケニル芳香族炭化水素の共重合組成は環状オレフィンの共重合組成以上である。

【0027】本発明の共重合体としては屈折率の高い共 重合体が得られる。かかる共重合体は剛性の向上のため フィラー等を用いた場合にも透明性が損なわれにくい。 【0028】本発明の共重合体は、透明性の観点から、 結晶性を有しない非晶性の共重合体であることが好まし い。結晶性を有しないことは、示差走査熱量計(DS C)で測定した融解曲線で融点を実質的に示さないこと により確認できる。

【0029】本発明の共重合体において、アルケニル芳香族炭化水素の共重合組成と環状オレフィンの共重合組成の和は10mol%以上であることが好ましい。共重合組成の和がこの範囲であると、共重合体は非晶性になり、透明性に優れる。

【0030】本発明の共重合体のガラス転移点(Tg)は通常 $-20\sim170$ ℃である。好ましくはTgが $-20\sim140$ ℃の共重合体であり、さらに好ましくはTgが $30\sim100$ ℃の共重合体である。特に好ましくはTgが35℃以上60℃未満の共重合体である。ここでいうTgは示差走査熱量計(DSC)で測定される。

【0031】かかる本発明の共重合体は、例えば、下記(A)と、(B)および/または(C)とを用いてなる触媒の存在下、エチレンおよび/またはαーオレフィンと、環状オレフィンと、アルケニル芳香族炭化水素とを共重合することにより高い重合活性で製造できる。

(A):下記一般式 [I]、 [II] または [III] で表される遷移金属錯体

$$\begin{array}{c|c}
R^{6} & Cp^{1} \\
R^{5} & X^{2}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R^{4} & R^{5} \\
R^{2} & R^{1}
\end{array}$$

(上記一般式 [I] ~ [III] においてそれぞれ、M¹ は元素の周期律表の第4族の遷移金属原子を示し、Aは 元素の周期律表の第16族の原子を示し、 J は元素の周 期律表の第14族の原子を示す。Cp1はシクロペンタ ジエン形アニオン骨格を有する基を示す。X1、X2、 R¹、R²、R³、R⁴、R⁵およびR⁵はそれぞれ独 立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキ ル基、アリール基、置換シリル基、アルコキシ基、アラ ルキルオキシ基、アリールオキシ基または2置換アミノ 基を示す。X³は元素の周期律表の第16族の原子を示 す。R¹、R²、R³、R⁴、R⁵およびR⁵は任意に 結合して環を形成してもよい。一般式[II] または[II I] における二つの M^1 、A、J、 Cp^1 、 X^1 、 X^2 、 X³、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵およびR⁵はそれ ぞれ同じであっても異なっていてもよい。)

(B):下記(B1)~(B3)から選ばれる1種以上 のアルミニウム化合物

(B1) 一般式 E¹。A1 Z₃。 で示される有機アルミ ニウム化合物

(B2) 一般式 {-A1 (E²) -O-}。で示され る構造を有する環状のアルミノキサン

(B3) 一般式 E³ {-A1 (E³) -O-}。A1 E3で示される構造を有する線状のアルミノキサン (但し、E¹、E²およびE³は、それぞれ炭化水素基 であり、全てのE¹、全てのE² および全てのE³ は同 じであっても異なっていても良い。乙は水素原子または ハロゲン原子を表し、全てのZは同じであっても異なっ ていても良い。 a は0 < a ≤3を満足する数を、b は2 以上の整数を、 c は l 以上の整数を表す。)

(C):下記(C1)~(C3)のいずれかのホウ素化

(C1) 一般式 BQ'Q'Q'で表されるホウ素化合

(C2) 一般式 G⁺ (BQ¹Q²Q³Q⁴) ⁻で表さ れるホウ素化合物、

(C3) 一般式 (L-H) (BQ1Q2Q3Q4) ⁻ で表されるホウ素化合物

(但し、Bは3価の原子価状態のホウ素原子であり、Q 1~Q'はハロゲン原子、炭化水素基、ハロゲン化炭化 水素基、置換シリル基、アルコキシ基または2置換アミ ノ基であり、それらは同じであっても異なっていても良 い。G'は無機または有機のカチオンであり、Lは中性 ルイス塩基であり、(L-H) はブレンステッド酸で ある。)

以下、該製造方法についてさらに詳しく説明する。

【0032】(A)遷移金属錯体

一般式 [I] 、 [II] または [III] において、M¹ で 40 示される遷移金属原子とは、元素の周期律表 (IUPA C無機化学命名法改訂版1989) の第4族の遷移金属 元素を示し、たとえばチタニウム原子、ジルコニウム原 子、ハフニウム原子などがあげられる。好ましくはチタ ニウム原子またはジルコニウム原子である。

【0033】一般式[I]、[II] または[III] にお いてAとして示される元素の周期律表の第16族の原子 としては、たとえば酸素原子、硫黄原子、セレン原子な どがあげられ、好ましくは酸素原子である。

【0034】一般式[I]、[II] または [III] にお 50 いて」として示される元素の周期律表の第14族の原子

30

としては、たとえば炭素原子、ケイ素原子、ゲルマニウ ム原子などがあげられ、好ましくは炭素原子またはケイ 素原子である。本発明においては、Jとして特に好まし くは炭素原子である。

【0035】置換基Cp¹として示されるシクロペンタ ジエン形アニオン骨格を有する基としては、たとえばヵ ⁶ - (置換) シクロペンタジエニル基、 η⁶ - (置換) インデニル基、n⁵ - (置換) フルオレニル基などであ る。具体的に例示すれば、たとえば ŋ 5 ーシクロペンタ ジエニル基、η 5 - メチルシクロペンタジエニル基、η 5 - ジメチルシクロペンタジエニル基、 η 5 - トリメチ ルシクロペンタジエニル基、 ヵ5 ーテトラメチルシクロ ペンタジエニル基、η5-エチルシクロペンタジエニル 基、 $\eta^5 - n - プロピルシクロペンタジエニル基、<math>\eta^5$ -イソプロピルシクロペンタジエニル基、 $\eta^5 - \mathbf{n} - \vec{\mathbf{J}}$ チルシクロペンタジエニル基、 $\eta^5 - sec-ブチルシ$ クロペンタジエニル基、η⁵-tert-ブチルシクロ ペンタジエニル基、 $\eta^5 - n - ペンチルシクロペンタジ$ エニル基、η⁵ - ネオペンチルシクロペンタジエニル 基、 $\eta^5 - \eta - \gamma$ キシルシクロペンタジエニル基、 η^5 -n-オクチルシクロペンタジエニル基、η⁵-フェニ ルシクロペンタジエニル基、η⁵ -ナフチルシクロペン タジエニル基、η⁵ - トリメチルシリルシクロペンタジ エニル基、η⁵ - トリエチルシリルシクロペンタジエニ ル基、n⁵-tertープチルジメチルシリルシクロペ ンタジエニル基、η 5 ーインデニル基、η 5 ーメチルイ ンデニル基、 n⁵ - ジメチルインデニル基、 n⁵ - エチ ルインデニル基、η⁵-n-プロピルインデニル基、η ⁶ -イソプロピルインデニル基、 η⁶ - n - ブチルイン デニル基、 $\eta^5 - s e c - ブチルインデニル基、<math>\eta^5$ tertーブチルインデニル基、η⁵-n-ペンチルイ ンデニル基、η 5 ーネオペンチルインデニル基、η 5 ー n-ヘキシルインデニル基、η⁵-n-オクチルインデ ニル基、η⁵-n-デシルインデニル基、η⁵-フェニ ルインデニル基、η5-メチルフェニルインデニル基、 η⁵ -ナフチルインデニル基、η⁵ -トリメチルシリル インデニル基、η⁵-トリエチルシリルインデニル基、 n⁵-tert-ブチルジメチルシリルインデニル基、 n⁵-テトラヒドロインデニル基、η⁵-フルオレニル 基、η⁵ - メチルフルオレニル基、η⁶ - ジメチルフル オレニル基、η⁵ - エチルフルオレニル基、η⁵ - ジエ チルフルオレニル基、η⁵-n-プロピルフルオレニル 基、 $\eta^5 - \mathcal{Y} - \mathbf{n} - \mathbf{\mathcal{T}} \mathbf{\mathcal{U}} \mathbf{\mathcal{$ ソプロピルフルオレニル基、η⁵ - ジイソプロピルフル オレニル基、 $\eta^5 - n - プチルフルオレニル基、<math>\eta^5$ sec-ブチルフルオレニル基、η⁵-tert-ブチ ルフルオレニル基、η⁵ - ジ- n - プチルフルオレニル 基、 η^5 - ジーsec - プチルフルオレニル基、 η^5 -ジーtertープチルフルオレニル基、 n⁵-n-ペン チルフルオレニル基、η⁵ - ネオペンチルフルオレニル

基、 $\eta^5 - n - \Delta$ キシルフルオレニル基、 $\eta^5 - n - \Delta$ クチルフルオレニル基、 $\eta^5 - n - \vec{r}$ シルフルオレニル 基、 n⁵-n-ドデシルフルオレニル基、 n⁵-フェニ ルフルオレニル基、η⁵ -ジ-フェニルフルオレニル 基、η⁵-メチルフェニルフルオレニル基、η⁵-ナフ チルフルオレニル基、η⁵-トリメチルシリルフルオレ ニル基、η⁵ ービスートリメチルシリルフルオレニル 基、 η^5 - トリエチルシリルフルオレニル基、 η^5 - t ertーブチルジメチルシリルフルオレニル基などがあ げられ、好ましくは n 5 ーシクロペンタジエニル基、 n ⁵ーメチルシクロペンタジエニル基、η⁵ーtertー ブチルシクロペンタジエニル基、 n5 ーテトラメチルシ クロペンタジエニル基、η 5 ーインデニル基、またはη 6-フルオレニル基である。

【0036】置換基X¹、X²、R¹、R²、R³、R ⁴、R⁵またはR⁶におけるハロゲン原子としては、フ ッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などが例示 され、好ましくは塩素原子または臭素原子であり、より 好ましくは塩素原子である。

【0037】置換基X1、X2、R1、R2、R3、R 20 ⁴、R⁵またはR⁶におけるアルキル基としては、炭素 原子数1~20のアルキル基が好ましく、たとえばメチ ル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n ーブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、 n-ペンチル基、ネオペンチル基、アミル基、n-ヘキ シル基、n-オクチル基、n-デシル基、n-ドデシル 基、n-ペンタデシル基、n-エイコシル基などがあげ られ、より好ましくはメチル基、エチル基、イソプロピ ル基、tert-ブチル基またはアミル基である。

【0038】これらのアルキル基はいずれも、フッ素原 子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などのハロゲン原 子で置換されていてもよい。ハロゲン原子で置換された 炭素原子数1~20のアルキル基としては、たとえばフ ルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメ チル基、クロロメチル基、ジクロロメチル基、トリクロ ロメチル基、プロモメチル基、ジブロモメチル基、トリ プロモメチル基、ヨードメチル基、ジョードメチル基、 トリヨードメチル基、フルオロエチル基、ジフルオロエ チル基、トリフルオロエチル基、テトラフルオロエチル 基、ペンタフルオロエチル基、クロロエチル基、ジクロ 40 ロエチル基、トリクロロエチル基、テトラクロロエチル 基、ペンタクロロエチル基、プロモエチル基、ジプロモ エチル基、トリプロモエチル基、テトラプロモエチル 基、ペンタプロモエチル基、パーフルオロプロピル基、 パーフルオロブチル基、パーフルオロペンチル基、パー フルオロヘキシル基、パーフルオロオクチル基、パーフ ルオロドデシル基、パーフルオロペンタデシル基、パー フルオロエイコシル基、パークロロプロピル基、パーク ロロブチル基、パークロロペンチル基、パークロロヘキ 50 シル基、パークロロクチル基、パークロロドデシル基、

パークロロペンタデシル基、パークロロエイコシル基、 パープロモプロピル基、パープロモブチル基、パープロ モペンチル基、パープロモヘキシル基、パープロモオク チル基、パープロモドデシル基、パープロモペンタデシ ル基、パープロモエイコシル基などがあげられる。また これらのアルキル基はいずれも、メトキシ基、エトキシ 基等のアルコキシ基、フェノキシ基などのアリールオキ シ基またはベンジルオキシ基などのアラルキルオキシ基 などで一部が置換されていてもよい。

15

【0039】置換基X¹、X²、R¹、R²、R³、R ⁴、R⁵ またはR⁶ におけるアラルキル基としては、炭 素原子数7~20のアラルキル基が好ましく、たとえば ベンジル基、(2-メチルフェニル)メチル基、(3-メチルフェニル)メチル基、(4-メチルフェニル)メ チル基、(2,3-ジメチルフェニル)メチル基、 (2, 4-ジメチルフェニル) メチル基、(2, 5-ジ メチルフェニル)メチル基、(2,6-ジメチルフェニ ル) メチル基、(3,4-ジメチルフェニル) メチル 基、(4,6-ジメチルフェニル)メチル基、(2, 3, 4-トリメチルフェニル)メチル基、(2, 3, 5 - トリメチルフェニル) メチル基、(2,3,6-トリ メチルフェニル)メチル基、(3,4,5-トリメチル フェニル) メチル基、(2,4,6-トリメチルフェニ ル) メチル基、(2,3,4,5-テトラメチルフェニ ル) メチル基、(2,3,4,6-テトラメチルフェニ ル) メチル基、(2,3,5,6-テトラメチルフェニ ル) メチル基、(ペンタメチルフェニル) メチル基、 (エチルフェニル) メチル基、 (n-プロピルフェニ ル) メチル基、 (イソプロピルフェニル) メチル基、 (n-プチルフェニル) メチル基、(sec-ブチルフ ェニル) メチル基、(tert-ブチルフェニル) メチ ル基、 (n-ペンチルフェニル) メチル基、 (ネオペン チルフェニル) メチル基、 (n-ヘキシルフェニル) メ チル基、 (n-オクチルフェニル) メチル基、 (n-デ シルフェニル) メチル基、 (n-ドデシルフェニル) メ チル基、 (n-テトラデシルフェニル) メチル基、ナフ チルメチル基、アントラセニルメチル基などがあげら れ、より好ましくはベンジル基である。これらのアラル キル基はいずれも、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、 ョウ素原子などのハロゲン原子、メトキシ基、エトキシ 基等のアルコキシ基、フェノキシ基などのアリールオキ シ基またはベンジルオキシ基などのアラルキルオキシ基 などで一部が置換されていてもよい。

【0040】置換基X¹、X²、R¹、R²、R³、R ⁴、R⁵ またはR⁶ におけるアリール基としては、炭素 原子数6~20のアリール基が好ましく、たとえばフェ ニル基、2-トリル基、3-トリル基、4-トリル基、 2, 3-キシリル基、2, 4-キシリル基、2, 5-キ シリル基、2、6-キシリル基、3、4-キシリル基、 3, 5-キシリル基、2, 3, 4-トリメチルフェニル 50 '、R'またはR'におけるアルコキシ基としては、炭

基、2、3、5-トリメチルフェニル基、2、3、6-トリメチルフェニル基、2,4,6-トリメチルフェニ ル基、3,4,5ートリメチルフェニル基、2,3, 4、5-テトラメチルフェニル基、2、3、4、6-テ トラメチルフェニル基、2,3,5,6-テトラメチル フェニル基、ペンタメチルフェニル基、エチルフェニル 基、nープロピルフェニル基、イソプロピルフェニル 基、n-ブチルフェニル基、sec-ブチルフェニル 基、tertープチルフェニル基、nーペンチルフェニ 10 ル基、ネオペンチルフェニル基、n-ヘキシルフェニル 基、n-オクチルフェニル基、n-デシルフェニル基、 nードデシルフェニル基、nーテトラデシルフェニル 基、ナフチル基、アントラセニル基などがあげられ、よ り好ましくはフェニル基である。これらのアリール基は いずれも、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原 子などのハロゲン原子、メトキシ基、エトキシ基等のア ルコキシ基、フェノキシ基などのアリールオキシ基また はベンジルオキシ基などのアラルキルオキシ基などで一 部が置換されていてもよい。

【0041】置換基X1、X2、R1、R2、R3、R ⁴、R⁵またはR⁵における置換シリル基とは炭化水素 基で置換されたシリル基であって、ここで炭化水素基と しては、たとえばメチル基、エチル基、nープロピル 基、イソプロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル 基、tertープチル基、イソブチル基、nーペンチル 基、n-ヘキシル基、シクロヘキシル基などの炭素原子 数1~10のアルキル基、フェニル基などのアリール基 などがあげられる。かかる炭素原子数1~20の置換シ リル基としては、たとえばメチルシリル基、エチルシリ ル基、フェニルシリル基などの炭素原子数1~20の1 置換シリル基、ジメチルシリル基、ジエチルシリル基、 ジフェニルシリル基などの炭素原子数2~20の2置換 シリル基、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基、 トリーnープロピルシリル基、トリイソプロピルシリル 基、トリーnープチルシリル基、トリーsecープチル シリル基、トリーtertープチルシリル基、トリーイ ソプチルシリル基、tert-ブチル-ジメチルシリル 基、トリーnーペンチルシリル基、トリーnーヘキシル シリル基、トリシクロヘキシルシリル基、トリフェニル シリル基などの炭素原子数3~20の3置換シリル基な どがあげられ、好ましくはトリメチルシリル基、ter t - プチルジメチルシリル基、またはトリフェニルシリ ル基である。これらの置換シリル基はいずれもその炭化 水素基が、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原 子などのハロゲン原子、メトキシ基、エトキシ基等のア ルコキシ基、フェノキシ基などのアリールオキシ基また はベンジルオキシ基などのアラルキルオキシ基などで一 部が置換されていてもよい。

【0042】置換基X1、X2、R1、R2、R3、R

18

素原子数1~20のアルコキシ基が好ましく、たとえばメトキシ基、エトキシ基、nープロポキシ基、イソプロポキシ基、nープトキシ基、secープトキシ基、tertープトキシ基、nーペントキシ基、ネオペントキシ基、nーペントキシ基、nードデソキシ基、nーペンタデソキシ基、nーイコソキシ基などがあげられ、より好ましくはメトキシ基、エトキシ基、またはtertープトキシ基である。これらのアルコキシ基はいずれも、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などのハロゲン原子、メトキシ基、エトキシ基等のアルコキシ基、フェノキシ基などのアリールオキシ基またはベンジルオキシ基などのアラルキルオキシ基などで一部が置換されていてもよい。

【0043】置換基X¹、X²、R¹、R²、R³、R ⁴、R⁶ またはR⁶ におけるアラルキルオキシ基として は、炭素原子数7~20のアラルキルオキシ基が好まし く、たとえばベンジルオキシ基、(2-メチルフェニ ル) メトキシ基、(3-メチルフェニル) メトキシ基、 (4-メチルフェニル) メトキシ基、(2, 3-ジメチ ルフェニル) メトキシ基、(2, 4-ジメチルフェニ ル) メトキシ基、(2,5-ジメチルフェニル) メトキ シ基、(2,6-ジメチルフェニル)メトキシ基、 (3, 4-ジメチルフェニル) メトキシ基、(3, 5-ジメチルフェニル) メトキシ基、(2,3,4-トリメ チルフェニル)メトキシ基、(2,3,5-トリメチル フェニル)メトキシ基、(2,3,6-トリメチルフェ ニル) メトキシ基、(2, 4, 5-トリメチルフェニ ル) メトキシ基、(2,4,6-トリメチルフェニル) メトキシ基、(3,4,5-トリメチルフェニル)メト キシ基、(2,3,4,5-テトラメチルフェニル)メ トキシ基、(2,3,4,6-テトラメチルフェニル) メトキシ基、(2,3,5,6-テトラメチルフェニ ル) メトキシ基、(ペンタメチルフェニル) メトキシ 基、 (エチルフェニル) メトキシ基、 (n-プロピルフ ェニル) メトキシ基、 (イソプロピルフェニル) メトキ シ基、 (n-ブチルフェニル) メトキシ基、 (sec-プチルフェニル) メトキシ基、(tert-ブチルフェ ニル) メトキシ基、 (n-ヘキシルフェニル) メトキシ 基、 (n-オクチルフェニル) メトキシ基、 (n-デシ ルフェニル) メトキシ基、 (n-テトラデシルフェニ ル)メトキシ基、ナフチルメトキシ基、アントラセニル メトキシ基などがあげられ、より好ましくはベンジルオ キシ基である。これらのアラルキルオキシ基はいずれ も、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子など のハロゲン原子、メトキシ基、エトキシ基等のアルコキ シ基、フェノキシ基などのアリールオキシ基またはベン ジルオキシ基などのアラルキルオキシ基などで一部が置 換されていてもよい。

【0044】置換基X¹、X²、R¹、R²、R³、R 4、R⁵ またはR⁶ におけるアリールオキシ基として

は、炭素原子数6~20のアリールオキシ基が好まし く、たとえばフェノキシ基、2-メチルフェノキシ基、 3-メチルフェノキシ基、4-メチルフェノキシ基、 2, 3-ジメチルフェノキシ基、2, 4-ジメチルフェ ノキシ基、2, 5-ジメチルフェノキシ基、2, 6-ジ メチルフェノキシ基、3、4-ジメチルフェノキシ基、 3,5-ジメチルフェノキシ基、2,3,4-トリメチ ルフェノキシ基、2,3,5-トリメチルフェノキシ 基、2,3,6-トリメチルフェノキシ基、2,4,5 - トリメチルフェノキシ基、2,4,6-トリメチルフ ェノキシ基、3,4,5-トリメチルフェノキシ基、 2, 3, 4, 5-テトラメチルフェノキシ基、2, 3, 4, 6-テトラメチルフェノキシ基、2, 3, 5, 6-テトラメチルフェノキシ基、ペンタメチルフェノキシ 基、エチルフェノキシ基、n-プロピルフェノキシ基、 イソプロピルフェノキシ基、n-ブチルフェノキシ基、 sec-ブチルフェノキシ基、tert-ブチルフェノ キシ基、n-ヘキシルフェノキシ基、n-オクチルフェ ノキシ基、nーデシルフェノキシ基、nーテトラデシル フェノキシ基、ナフトキシ基、アントラセノキシ基など があげられる。これらのアリールオキシ基はいずれも、 フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などのハ ロゲン原子、メトキシ基、エトキシ基等のアルコキシ 基、フェノキシ基などのアリールオキシ基またはベンジ ルオキシ基などのアラルキルオキシ基などで一部が置換 されていてもよい。

【0045】置換基X¹、X²、R¹、R²、R³、R 4、R5またはR6における2置換アミノ基とは2つの 炭化水素基で置換されたアミノ基であって、ここで炭化 水素基としては、たとえばメチル基、エチル基、n-プ 30 ロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、secーブ チル基、tert-プチル基、イソブチル基、n-ペン チル基、n-ヘキシル基、シクロヘキシル基などの炭素 原子数1~10のアルキル基、フェニル基などの炭素原 子数6~10のアリール基、炭素原子数7~10のアラ ルキル基などがあげられる。かかる炭素原子数1~10 の炭化水素基で置換された2置換アミノ基としては、た とえばジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジーn-プロピルアミノ基、ジイソプロピルアミノ基、ジーn-プチルアミノ基、ジーsecーブチルアミノ基、ジーt 40 ertープチルアミノ基、ジーイソプチルアミノ基、t ertープチルイソプロピルアミノ基、ジーn-ヘキシ ルアミノ基、ジーn-オクチルアミノ基、ジーn-デシ ルアミノ基、ジフェニルアミノ基、ビストリメチルシリ ルアミノ基、ビスーtertーブチルジメチルシリルア ミノ基などがあげられ、好ましくはジメチルアミノ基ま たはジエチルアミノ基である。これらの2置換アミノ基 はいずれも、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素 原子などのハロゲン原子、メトキシ基、エトキシ基等の 50 アルコキシ基、フェノキシ基などのアリールオキシ基ま

30

たはベンジルオキシ基などのアラルキルオキシ基などで 一部が置換されていてもよい。

【0046】置換基R¹、R²、R³、R⁴、R⁵およびR⁶は、任意に結合して環を形成していてもよい。

【0047】好ましくはR!は、アルキル基、アラルキル基、アリール基または置換シリル基である。好ましくはX'およびX'は、それぞれ独立にハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基または2置換アミノ基であり、更に好ましくはハロゲン原子またはアルコキシ基である。

【0048】一般式 [II] または [III] において X³ として示される元素の周期律表の第16族の原子としては、例えば酸素原子、硫黄原子、セレン原子などが挙げられ、好ましくは酸素原子である。

【0049】一般式[I]で表される遷移金属錯体とし ては、例えばメチレン(シクロペンタジエニル)(3, 5-ジメチルー2-フェノキシ) チタニウムジクロライ ド、メチレン(シクロペンタジエニル)(3-tertープチルー2ーフェノキシ) チタニウムジクロライド、 メチレン (シクロペンタジエニル) (3-tertープ チルー5-メチルー2-フェノキシ) チタニウムジクロ ライド、メチレン (シクロペンタジエニル) (3-フェ ニルー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、メチ レン (シクロペンタジエニル) (3-tert-ブチル ジメチルシリルー5-メチルー2-フェノキシ) チタニ ウムジクロライド、メチレン (シクロペンタジエニル) (3-トリメチルシリル-5-メチル-2-フェノキ シ) チタニウムジクロライド、メチレン (シクロペンタ ジエニル) (3-tert-ブチル-5-メトキシ-2 ーフェノキシ) チタニウムジクロライド、メチレン(シ クロペンタジエニル) (3-tert-ブチル-5-ク ロロー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、

【0050】メチレン(メチルシクロペンタジエニル) (3, 5-ジメチルー2-フェノキシ) チタニウムジク ロライド、メチレン (メチルシクロペンタジエニル) (3-tert-プチル-2-フェノキシ) チタニウム ジクロライド、メチレン (メチルシクロペンタジエニ ル) (3-tert-プチル-5-メチル-2-フェノ キシ) チタニウムジクロライド、メチレン (メチルシク ロペンタジエニル) (3-フェニル-2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、メチレン (メチルシクロペン タジエニル) (3-tert-プチルジメチルシリルー 5-メチル-2-フェノキシ) チタニウムジクロライ ド、メチレン (メチルシクロペンタジエニル) (3-ト リメチルシリルー5ーメチルー2ーフェノキシ) チタニ ウムジクロライド、メチレン (メチルシクロペンタジエ ニル) (3-tert-プチル-5-メトキシ-2-フ ェノキシ) チタニウムジクロライド、メチレン (メチル シクロペンタジエニル) (3-tert-ブチルー5-クロロー2ーフェノキシ) チタニウムジクロライド、

20

【0051】メチレン(tertープチルシクロペンタ ジエニル) (3, 5-ジメチル-2-フェノキシ) チタ ニウムジクロライド、メチレン(tert-プチルシク ロペンタジエニル) (3-tert-ブチル-2-フェ ノキシ) チタニウムジクロライド、メチレン (tert ーブチルシクロペンタジエニル) (3-tert-ブチ ルー5-メチルー2-フェノキシ) チタニウムジクロラ イド、メチレン(tert-プチルシクロペンタジエニ ル) (3-フェニル-2-フェノキシ) チタニウムジク ロライド、メチレン(tert-ブチルシクロペンタジ エニル) (3-tert-ブチルジメチルシリル-5-メチルー2-フェノキシ)チタニウムジクロライド、メ チレン (tert-ブチルシクロペンタジエニル) (3 ートリメチルシリルー5ーメチルー2ーフェノキシ)チ タニウムジクロライド、メチレン (tertーブチルシ クロペンタジエニル) (3-tert-ブチル-5-メ トキシー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、メ チレン (tert-ブチルシクロペンタジエニル) (3 -tert-ブチル-5-クロロ-2-フェノキシ)チ タニウムジクロライド、

【0052】メチレン(テトラメチルシクロペンタジエ ニル) (3, 5-ジメチル-2-フェノキシ) チタニウ ムジクロライド、メチレン (テトラメチルシクロペンタ ジエニル) (3-tert-ブチル-2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、メチレン (テトラメチルシク ロペンタジエニル) (3-tert-ブチル-5-メチ ルー2ーフェノキシ) チタニウムジクロライド、メチレ ン (テトラメチルシクロペンタジエニル) (3-フェニ ルー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、メチレ ン(テトラメチルシクロペンタジエニル)(3-ter t-ブチルジメチルシリル-5-メチル-2-フェノキ シ) チタニウムジクロライド、メチレン (テトラメチル シクロペンタジエニル) (3-トリメチルシリルー5-メチルー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、メ チレン (テトラメチルシクロペンタジエニル) (3-t ertープチルー5ーメトキシー2ーフェノキシ) チタ ニウムジクロライド、メチレン (テトラメチルシクロペ ンタジエニル) (3-tert-プチルー5-クロロー 2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、

40 【0053】メチレン(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)(3、5ージメチルー2ーフェノキシ)チタニウムジクロライド、メチレン(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)(3ーtertープチルー2ーフェノキシ)チタニウムジクロライド、メチレン(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)(3ーtertープチルー5ーメチルー2ーフェノキシ)チタニウムジクロライド、メチレン(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)(3ーフェニルー2ーフェノキシ)チタニウムジクロライド、メチレン(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)(3ーtertープチルジメチルシリルー5ー

メチルー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、メチレン (トリメチルシリルシクロペンタジエニル) (3-トリメチルシリル-5-メチルー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、メチレン (トリメチルシリルシクロペンタジエニル) (3-tert-ブチルー5-クロロー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、メチレン (トリメチルシリルシクロペンタジエニル) (3-tert-ブチル-5-クロロー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、

【0054】メチレン(フルオレニル)(3,5-ジメ チルー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、メチ レン (フルオレニル) (3-tert-ブチル-2-フ ェノキシ) チタニウムジクロライド、メチレン (フルオ レニル) (3-tert-ブチル-5-メチル-2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、メチレン (フルオ レニル) (3-フェニルー2-フェノキシ) チタニウム ジクロライド、メチレン (フルオレニル) (3-ter t-ブチルジメチルシリル-5-メチル-2-フェノキ シ) チタニウムジクロライド、メチレン (フルオレニ ル) (3-トリメチルシリル-5-メチル-2-フェノ キシ) チタニウムジクロライド、メチレン (フルオレニ ル) (3-tert-ブチル-5-メトキシ-2-フェ ノキシ) チタニウムジクロライド、メチレン (フルオレ ニル) (3-tert-ブチル-5-クロロ-2-フェ ノキシ) チタニウムジクロライド、

【0055】イソプロピリデン(シクロペンタジエニ ル) (3, 5-ジメチル-2-フェノキシ) チタニウム ジクロライド、イソプロピリデン (シクロペンタジエニ ル) (3-tert-ブチル-2-フェノキシ) チタニ ウムジクロライド、イソプロピリデン(シクロペンタジ 30 エニル) (3-tert-ブチル-5-メチル-2-フ ェノキシ) チタニウムジクロライド、イソプロピリデン (シクロペンタジエニル) (3-フェニルー2-フェノ キシ) チタニウムジクロライド、イソプロピリデン (シ クロペンタジエニル) (3-tert-ブチルジメチル シリルー5-メチルー2-フェノキシ) チタニウムジク ロライド、イソプロピリデン (シクロペンタジエニル) (3-トリメチルシリル-5-メチル-2-フェノキ シ) チタニウムジクロライド、イソプロピリデン (シク ロペンタジエニル) (3-tert-プチル-5-メト 40キシー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、イソ プロピリデン (シクロペンタジエニル) (3-tert ープチルー5ークロロー2ーフェノキシ) チタニウムジ クロライド、

【0056】 イソプロピリデン (メチルシクロペンタジエニル) (3, 5-ジメチル-2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、イソプロピリデン (メチルシクロペンタジエニル) (3-tert-ブチル-2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、イソプロピリデン (メチルシクロペンタジエニル) (3-tert-ブチル-5 50

ーメチルー2ーフェノキシ) チタニウムジクロライド、イソプロピリデン (メチルシクロペンタジエニル) (3 ーフェニルー2ーフェノキシ) チタニウムジクロライド、イソプロピリデン (メチルシクロペンタジエニル) (3ーtertーブチルジメチルシリルー5ーメチルー2ーフェノキシ) チタニウムジクロライド、イソプロピリデン (メチルシクロペンタジエニル) (3ートリメチルシリルー5ーメチルー2ーフェノキシ) チタニウムジクロライド、イソプロピリデン (メチルシクロペンタジエニル) (3ーtertーブチルー5ークロロー2ーフェノキシ) チタニウムジクロライド、イソプロピリデン (メチルシクロペンタジエニル) (3ーtertーブチルー5ークロロー2ーフェノキシ) チタニウムジクロライド、

【0057】イソプロピリデン(tertーブチルシク ロペンタジエニル) (3,5-ジメチルー2-フェノキ シ) チタニウムジクロライド、イソプロピリデン(te rtープチルシクロペンタジエニル) (3-tert-プチルー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、イ ソプロピリデン (tertープチルシクロペンタジエニ ル) (3-tert-ブチル-5-メチル-2-フェノ キシ) チタニウムジクロライド、イソプロピリデン(t ertープチルシクロペンタジエニル) (3-フェニル -2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、イソプロ ピリデン(tertーブチルシクロペンタジエニル) (3-tert-ブチルジメチルシリル-5-メチル-2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、イソプロピ リデン (tertーブチルシクロペンタジエニル) (3 ートリメチルシリルー5-メチルー2-フェノキシ)チ タニウムジクロライド、イソプロピリデン (tert-ブチルシクロペンタジエニル) (3-tert-ブチル -5-メトキシ-2-フェノキシ) チタニウムジクロラ イド、イソプロピリデン(tert-ブチルシクロペン タジエニル) (3-tert-プチルー5-クロロ-2

【0058】イソプロピリデン(テトラメチルシクロペンタジエニル)(3,5ージメチルー2ーフェノキシ)チタニウムジクロライド、イソプロピリデン(テトラメチルシクロペンタジエニル)(3ーtertープチルー2ーフェノキシ)チタニウムジクロライド、イソプロピリデン(テトラメチルシクロペンタジエニル)(3ーtertーブチルー5ーメチルー2ーフェノキシ)チタニウムジクロライド、イソプロピリデン(テトラメチルシクロペンタジエニル)(3ーフェニルー2ーフェノキシ)チタニウムジクロライド、イソプロピリデン(テトラメチルシクロペンタジエニル)(3ーtertーブチルジメチルシリルー5ーメチルー2ーフェノキシ)チタニウムジクロライド、イソプロピリデン(テトラメチルシクロペンタジエニル)(3ートリメチルシリルー5ーメチルー2ーフェノキシ)チタニウムジクロライド、イ

-フェノキシ) チタニウムジクロライド、

ソプロピリデン (テトラメチルシクロペンタジエニル) (3-tert-ブチルー5-メトキシー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、イソプロピリデン (テトラメチルシクロペンタジエニル) (3-tert-ブチルー5-クロロー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、

【0059】イソプロピリデン(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)(3,5ージメチルー2ーフェノキシ)チタニウムジクロライド、イソプロピリデン(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)(3ーtertーブチルー2ーフェノキシ)チタニウムジクロライド、イソプロピリデン(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)(3ーtertーブチルー5ーメチルー2ーフェノキシ)チタニウムジクロライド、イソプロピリデン(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)(3ーフェニルー2ーフェノキシ)チタニウムジクロライド、イソプロピリデン(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)

(3-tert-ブチルジメチルシリル-5-メチル-2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、イソプロピリデン (トリメチルシリルシクロペンタジエニル) $(3\ 20-$ トリメチルシリルー5-メチル-2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、イソプロピリデン (トリメチルシリルシクロペンタジエニル) (3-tert-ブチル-5-メトキシ-2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、イソプロピリデン (トリメチルシリルシクロペンタジエニル) (3-tert-ブチル-5-クロロー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、

【0060】イソプロピリデン(フルオレニル)(3, 5-ジメチルー2-フェノキシ) チタニウムジクロライ ド、イソプロピリデン(フルオレニル)(3-tert **ープチルー2-フェノキシ)チタニウムジクロライド、** イソプロピリデン (フルオレニル) (3-tert-ブ チルー5-メチルー2-フェノキシ) チタニウムジクロ ライド、イソプロピリデン(フルオレニル) (3-フェ ニルー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、イソ プロピリデン (フルオレニル) (3-tert-ブチル ジメチルシリルー5ーメチルー2ーフェノキシ) チタニ ウムジクロライド、イソプロピリデン (フルオレニル) (3-トリメチルシリル-5-メチル-2-フェノキ シ) チタニウムジクロライド、イソプロピリデン(フル 40 オレニル) (3-tert-ブチルー5-メトキシー2 ーフェノキシ) チタニウムジクロライド、イソプロピリ デン (フルオレニル) (3-tert-プチル-5-ク ロロー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、

ーフェノキシ) チタニウムジクロライド、ジフェニルメチレン (シクロペンタジエニル) (3ーフェニルー2ーフェノキシ) チタニウムジクロライド、ジフェニルメチレン (シクロペンタジエニル) (3ーtertープチルジメチルシリルー5ーメチルー2ーフェノキシ) チタニウムジクロライド、ジフェニルメチレン (シクロペンタジエニル) (3ートリメチルシリルー5ーメチルー2ーフェノキシ) チタニウムジクロライド、ジフェニルメチレン (シクロペンタジエニル) (3ーtertープチルー5ーメトキシー2ーフェノキシ) チタニウムジクロライド、ジフェニルメチレン (シクロペンタジエニル) (3ーtertープチルー5ークロロー2ーフェノキシ) チタニウムジクロライド、

【0062】ジフェニルメチレン(メチルシクロペンタ ジエニル) (3, 5-ジメチル-2-フェノキシ) チタ ニウムジクロライド、ジフェニルメチレン (メチルシク ロペンタジエニル) (3-tert-ブチル-2-フェ ノキシ) チタニウムジクロライド、ジフェニルメチレン (メチルシクロペンタジエニル) (3-tert-ブチ ルー5-メチルー2-フェノキシ) チタニウムジクロラ イド、ジフェニルメチレン (メチルシクロペンタジエニ ル) (3-フェニルー2-フェノキシ) チタニウムジク ロライド、ジフェニルメチレン (メチルシクロペンタジ エニル) (3-tert-プチルジメチルシリル-5-メチルー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジ フェニルメチレン (メチルシクロペンタジエニル) (3 ートリメチルシリルー5ーメチルー2ーフェノキシ)チ タニウムジクロライド、ジフェニルメチレン(メチルシ クロペンタジエニル) (3-tert-ブチル-5-メ トキシー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジ フェニルメチレン (メチルシクロペンタジエニル) (3 -tert-プチル-5-クロロ-2-フェノキシ)チ タニウムジクロライド、

【0063】ジフェニルメチレン(tertーブチルシ クロペンタジエニル) (3,5-ジメチルー2-フェノ キシ) チタニウムジクロライド、ジフェニルメチレン (tertーブチルシクロペンタジエニル) (3-te rtープチルー2-フェノキシ) チタニウムジクロライ ド、ジフェニルメチレン(tertープチルシクロペン タジエニル) (3-tert-プチル-5-メチル-2)-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジフェニルメ チレン(tertーブチルシクロペンタジエニル)(3 -フェニルー2-フェノキシ) チタニウムジクロライ ド、ジフェニルメチレン(tertープチルシクロペン タジエニル) (3-tert-プチルジメチルシリルー 5-メチルー2-フェノキシ) チタニウムジクロライ ド、ジフェニルメチレン(tertープチルシクロペン タジエニル) (3-トリメチルシリル-5-メチル-2 ーフェノキシ) チタニウムジクロライド、ジフェニルメ

25

-tert-プチル-5-メトキシ-2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジフェニルメチレン (ter tープチルシクロペンタジエニル) (3-tertーブ チルー5-クロロー2-フェノキシ) チタニウムジクロ ライド、

【0064】ジフェニルメチレン(テトラメチルシクロ ペンタジエニル) (3, 5-ジメチルー2-フェノキ シ) チタニウムジクロライド、ジフェニルメチレン (テ トラメチルシクロペンタジエニル) (3-tert-ブ チルー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジフ ェニルメチレン (テトラメチルシクロペンタジエニル) $(3-tert-\mathcal{I}\mathcal{F}\mathcal{N}-5-\mathcal{I}\mathcal{F}\mathcal{N}-2-\mathcal{I}\mathcal{F}\mathcal{N})$ シ) チタニウムジクロライド、ジフェニルメチレン (テ トラメチルシクロペンタジエニル) (3-フェニル-2 ーフェノキシ) チタニウムジクロライド、ジフェニルメ チレン (テトラメチルシクロペンタジエニル) (3-t ertープチルジメチルシリルー5-メチルー2-フェ ノキシ) チタニウムジクロライド、ジフェニルメチレン (テトラメチルシクロペンタジエニル) (3-トリメチ ルシリルー5ーメチルー2ーフェノキシ) チタニウムジ クロライド、ジフェニルメチレン (テトラメチルシクロ ペンタジエニル) (3-tert-ブチル-5-メトキ シー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジフェ ニルメチレン (テトラメチルシクロペンタジエニル) (3-tert-ブチル-5-クロロ-2-フェノキ シ) チタニウムジクロライド、

【0065】ジフェニルメチレン(トリメチルシリルシ クロペンタジエニル) (3,5-ジメチル-2-フェノ キシ) チタニウムジクロライド、ジフェニルメチレン (トリメチルシリルシクロペンタジエニル) (3-te r t ープチルー2 ーフェノキシ) チタニウムジクロライ ド、ジフェニルメチレン(トリメチルシリルシクロペン タジエニル) (3-tert-ブチル-5-メチル-2)ーフェノキシ) チタニウムジクロライド、ジフェニルメ チレン (トリメチルシリルシクロペンタジエニル) (3 ーフェニルー2-フェノキシ) チタニウムジクロライ ド、ジフェニルメチレン (トリメチルシリルシクロペン タジエニル) (3-tert-ブチルジメチルシリルー 5-メチル-2-フェノキシ) チタニウムジクロライ ド、ジフェニルメチレン(トリメチルシリルシクロペン 40 タジエニル) (3-トリメチルシリル-5-メチル-2 ーフェノキシ) チタニウムジクロライド、ジフェニルメ チレン (トリメチルシリルシクロペンタジエニル) (3 -tert-ブチル-5-メトキシ-2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジフェニルメチレン(トリメ チルシリルシクロペンタジエニル) (3-tert-ブ チルー5ークロロー2ーフェノキシ) チタニウムジクロ ライド、

【0066】ジフェニルメチレン (フルオレニル) (3, 5-ジメチルー2-フェノキシ) チタニウムジク

ロライド、ジフェニルメチレン (フルオレニル) (3tertープチルー2-フェノキシ) チタニウムジクロ ライド、ジフェニルメチレン (フルオレニル) (3-t ertープチルー5-メチルー2-フェノキシ) チタニ ウムジクロライド、ジフェニルメチレン(フルオレニ ル) (3-フェニル-2-フェノキシ) チタニウムジク ロライド、ジフェニルメチレン (フルオレニル) (3tertーブチルジメチルシリルー5ーメチルー2ーフ ェノキシ) チタニウムジクロライド、ジフェニルメチレ ン (フルオレニル) (3-トリメチルシリルー5-メチ ルー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジフェ ニルメチレン (フルオレニル) (3-tert-ブチル -5-メトキシ-2-フェノキシ) チタニウムジクロラ イド、ジフェニルメチレン (フルオレニル) (3-te rtーブチルー5ークロロー2ーフェノキシ) チタニウ ムジクロライドなどや、これらの化合物のチタニウムを ジルコニウム、またはハフニウムに変更した化合物、ジ クロライドをジプロミド、ジアイオダイド、ビス(ジメ チルアミド)、ビス(ジエチルアミド)、ジーnーブト 20 キシド、またはジイソプロポキシドに変更した化合物、 (シクロペンタジエニル)を(ジメチルシクロペンタジ エニル)、(トリメチルシクロペンタジエニル)、(n ーブチルシクロペンタジエニル)、(tertーブチル ジメチルシリルシクロペンタジエニル)、または(イン デニル)に変更した化合物、(3,5-ジメチルー2-フェノキシ)を(2-フェノキシ)、(3-メチル-2 -フェノキシ)、(3, 5-ジ-tert-ブチル-2ーフェノキシ)、(3ーフェニルー5ーメチルー2ーフ ェノキシ)、(3-tert-ブチルジメチルシリルー 2-フェノキシ)、または(3-トリメチルシリルー2 -フェノキシ)に変更した化合物などといった一般式 [1] における」が炭素原子である遷移金属錯体ならび

【0067】ジメチルシリレン(シクロペンタジエニ ル) (2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメ チルシリレン (シクロペンタジエニル) (3-メチルー 2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチルシ リレン (シクロペンタジエニル) (3,5-ジメチルー 2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチルシ リレン(シクロペンタジエニル)(3-tertープチ ルー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチ ルシリレン (シクロペンタジエニル) (3-tert-ブチルー5ーメチルー2ーフェノキシ) チタニウムジク ロライド、ジメチルシリレン (シクロペンタジエニル) (3, 5-i)-tert-ij+n-2-j+j)タニウムジクロライド、ジメチルシリレン(シクロペン タジエニル) (5-メチル-3-フェニル-2-フェノ キシ) チタニウムジクロライド、ジメチルシリレン(シ クロペンタジエニル) (3-tert-ブチルジメチル 50 シリルー5ーメチルー2ーフェノキシ) チタニウムジク

ロライド、ジメチルシリレン(シクロペンタジエニル)(5ーメチルー3ートリメチルシリルー2ーフェノキシ)チタニウムジクロライド、ジメチルシリレン(シクロペンタジエニル)(3ーtertーブチルー5ーメトキシー2ーフェノキシ)チタニウムジクロライド、ジメチルシリレン(シクロペンタジエニル)(3ーtertーブチルー5ークロロー2ーフェノキシ)チタニウムジクロライド、ジメチルシリレン(シクロペンタジエニル)(3、5ージアミルー2ーフェノキシ)チタニウムジクロライド、

【0068】ジメチルシリレン(メチルシクロペンタジ エニル) (2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、 ジメチルシリレン (メチルシクロペンタジエニル) (3 ーメチルー2-フェノキシ)チタニウムジクロライド、 ジメチルシリレン (メチルシクロペンタジエニル) (3, 5-ジメチルー2-フェノキシ) チタニウムジク ロライド、ジメチルシリレン(メチルシクロペンタジエ ニル) (3-tert-ブチル-2-フェノキシ) チタ ニウムジクロライド、ジメチルシリレン(メチルシクロ ペンタジエニル) (3-tert-プチル-5-メチル 20 -2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチル シリレン (メチルシクロペンタジエニル) (3,5-ジ -tert-ブチル-2-フェノキシ) チタニウムジク ロライド、ジメチルシリレン (メチルシクロペンタジエ ニル) (5-メチル-3-フェニル-2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチルシリレン(メチルシ クロペンタジエニル) (3-tert-プチルジメチル シリルー5ーメチルー2ーフェノキシ) チタニウムジク ロライド、ジメチルシリレン(メチルシクロペンタジエ ニル) (5-メチル-3-トリメチルシリル-2-フェ 30 ノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチルシリレン (メチルシクロペンタジエニル) (3-tert-プチ ルー5ーメトキシー2ーフェノキシ) チタニウムジクロ ライド、ジメチルシリレン (メチルシクロペンタジエニ ル) (3-tert-ブチル-5-クロロ-2-フェノ キシ) チタニウムジクロライド、ジメチルシリレン(メ チルシクロペンタジエニル) (3,5-ジアミル-2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、

【0069】ジメチルシリレン(nープチルシクロペンタジエニル)(2ーフェノキシ)チタニウムジクロライ 40ド、ジメチルシリレン(nープチルシクロペンタジエニル)(3ーメチルー2ーフェノキシ)チタニウムジクロライド、ジメチルシリレン(nープチルシクロペンタジエニル)(3,5ージメチルー2ーフェノキシ)チタニウムジクロライド、ジメチルシリレン(nープチルシクロペンタジエニル)(3ーtertープチル・2ーフェノキシ)チタニウムジクロライド、ジメチルシリレン(nープチルシクロペンタジエニル)(3ーtertープチルー5ーメチルー2ーフェノキシ)チタニウムジクロライド、ジメチルシリレン(nープチルシクロペンタ 50

ジエニル) (3, 5-ジ-tert-プチル-2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチルシリレン (n-ブチルシクロペンタジエニル) (5-メチル-3 ーフェニルー2-フェノキシ)チタニウムジクロライ ド、ジメチルシリレン (n-プチルシクロペンタジエニ ル) (3-tert-プチルジメチルシリル-5-メチ ルー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチ ルシリレン (n-ブチルシクロペンタジエニル) (5-メチルー3ートリメチルシリルー2ーフェノキシ) チタ 10 ニウムジクロライド、ジメチルシリレン (n-ブチルシ クロペンタジエニル) (3-tert-ブチル-5-メ トキシー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジ メチルシリレン (n-ブチルシクロペンタジエニル) (3-tert-ブチル-5-クロロ-2-フェノキ シ) チタニウムジクロライド、ジメチルシリレン (n-ブチルシクロペンタジエニル) (3,5-ジアミル-2 ーフェノキシ) チタニウムジクロライド、

【0070】ジメチルシリレン(tertーブチルシク ロペンタジエニル) (2-フェノキシ) チタニウムジク ロライド、ジメチルシリレン(tertープチルシクロ ペンタジエニル) (3-メチル-2-フェノキシ) チタ ニウムジクロライド、ジメチルシリレン(tertーブ チルシクロペンタジエニル) (3,5-ジメチル-2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチルシリレ ン (tertープチルシクロペンタジエニル) (3-t ertープチルー2-フェノキシ) チタニウムジクロラ イド、ジメチルシリレン(tert-ブチルシクロペン タジエニル) (3-tert-ブチル-5-メチル-2 **ーフェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチルシリ** レン (tert-ブチルシクロペンタジエニル) (3, 5-ジ-tert-ブチル-2-フェノキシ) チタニウ ムジクロライド、ジメチルシリレン(tert-ブチル シクロペンタジエニル) (5-メチル-3-フェニルー 2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチルシ リレン (tert-ブチルシクロペンタジエニル) (3 -tert-プチルジメチルシリル-5-メチル-2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチルシリレ ン(tert-ブチルシクロペンタジエニル)(5-メ チルー3ートリメチルシリルー2-フェノキシ) チタニ ウムジクロライド、ジメチルシリレン(tert-ブチ ルシクロペンタジエニル) (3-tert-ブチル-5 ーメトキシー2ーフェノキシ) チタニウムジクロライ ド、ジメチルシリレン(tertープチルシクロペンタ ジエニル) (3-tert-プチル-5-クロロ-2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチルシリレ ン (tert-ブチルシクロペンタジエニル) (3,5 ージアミルー2ーフェノキシ) チタニウムジクロライ ド、

【0071】ジメチルシリレン (テトラメチルシクロペンタジエニル) (2-フェノキシ) チタニウムジクロラ

イド、ジメチルシリレン (テトラメチルシクロペンタジ エニル) (3-メチル-2-フェノキシ) チタニウムジ クロライド、ジメチルシリレン(テトラメチルシクロペ ンタジエニル) (3,5-ジメチル-2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチルシリレン (テトラメ チルシクロペンタジエニル) (3-tert-ブチル-2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチルシ リレン (テトラメチルシクロペンタジエニル) (3-t ertーブチルー5-メチルー2-フェノキシ) チタニ ウムジクロライド、ジメチルシリレン (テトラメチルシ 10 クロペンタジエニル) (3, 5-ジ-tert-ブチル -2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチル シリレン (テトラメチルシクロペンタジエニル) (5-メチルー3-フェニルー2-フェノキシ) チタニウムジ クロライド、ジメチルシリレン(テトラメチルシクロペ ンタジエニル) (3-tert-ブチルジメチルシリル -5-メチル-2-フェノキシ) チタニウムジクロライ ド、ジメチルシリレン (テトラメチルシクロペンタジエ ニル) (5-メチル-3-トリメチルシリル-2-フェ ノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチルシリレン (テトラメチルシクロペンタジエニル) (3-tert ープチルー5ーメトキシー2ーフェノキシ) チタニウム ジクロライド、ジメチルシリレン (テトラメチルシクロ ペンタジエニル) (3-tert-プチルー5-クロロ -2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチル シリレン (テトラメチルシクロペンタジエニル) (3, 5-ジアミルー2-フェノキシ) チタニウムジクロライ ド、

【0072】ジメチルシリレン(トリメチルシリルシク ロペンタジエニル) (2-フェノキシ) チタニウムジク ロライド、ジメチルシリレン (トリメチルシリルシクロ ペンタジエニル) (3-メチル-2-フェノキシ) チタ ニウムジクロライド、ジメチルシリレン(トリメチルシ リルシクロペンタジエニル) (3,5-ジメチル-2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチルシリレ ン (トリメチルシリルシクロペンタジエニル) (3-t ertーブチルー2ーフェノキシ) チタニウムジクロラ イド、ジメチルシリレン (トリメチルシリルシクロペン タジエニル) (3-tert-プチル-5-メチル-2)ーフェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチルシリ 40 レン (トリメチルシリルシクロペンタジエニル) (3, 5-ジ-tert-ブチル-2-フェノキシ) チタニウ ムジクロライド、ジメチルシリレン(トリメチルシリル シクロペンタジエニル) (5-メチル-3-フェニル-2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチルシ リレン (トリメチルシリルシクロペンタジエニル) (3 -tert-ブチルジメチルシリル-5-メチル-2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチルシリレ ン (トリメチルシリルシクロペンタジエニル) (5-メ

ウムジクロライド、ジメチルシリレン(トリメチルシリ ルシクロペンタジエニル) (3-tert-ブチル-5 -メトキシ-2-フェノキシ) チタニウムジクロライ ド、ジメチルシリレン(トリメチルシリルシクロペンタ ジエニル) (3-tert-ブチル-5-クロロ-2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチルシリレ ン (トリメチルシリルシクロペンタジエニル) (3,5 ージアミルー2-フェノキシ) チタニウムジクロライ ド、

【0073】ジメチルシリレン (インデニル) (2-7 ェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチルシリレン (インデニル) (3-メチル-2-フェノキシ) チタニ ウムジクロライド、ジメチルシリレン(インデニル) (3, 5-ジメチルー2-フェノキシ) チタニウムジク ロライド、ジメチルシリレン (インデニル) (3-te rtープチルー2-フェノキシ) チタニウムジクロライ ド、ジメチルシリレン (インデニル) (3-tert-ブチルー5ーメチルー2ーフェノキシ) チタニウムジク ロライド、ジメチルシリレン (インデニル) (3,5-20 ジーtertーブチルー2ーフェノキシ) チタニウムジ クロライド、ジメチルシリレン(インデニル)(5-メ チルー3-フェニルー2-フェノキシ) チタニウムジク ロライド、ジメチルシリレン (インデニル) (3-te r t - プチルジメチルシリル-5-メチル-2-フェノ キシ) チタニウムジクロライド、ジメチルシリレン (イ ンデニル) (5-メチル-3-トリメチルシリル-2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチルシリレ ン (インデニル) (3-tert-ブチル-5-メトキ シー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチ ルシリレン (インデニル) (3-tert-ブチル-5 ークロロー2ーフェノキシ) チタニウムジクロライド、 ジメチルシリレン (インデニル) (3,5-ジアミルー 2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、

【0074】ジメチルシリレン(フルオレニル)(2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチルシリレ ン (フルオレニル) (3-メチル-2-フェノキシ) チ タニウムジクロライド、ジメチルシリレン(フルオレニ ル) (3,5-ジメチル-2-フェノキシ)チタニウム ジクロライド、ジメチルシリレン (フルオレニル) (3 -tert-プチル-2-フェノキシ) チタニウムジク ロライド、ジメチルシリレン (フルオレニル) (3-t ertープチルー5-メチルー2-フェノキシ) チタニ ウムジクロライド、ジメチルシリレン (フルオレニル) (3, 5-ジ-tert-プチル-2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチルシリレン(フルオレニ ル) (5-メチル-3-フェニル-2-フェノキシ) チ タニウムジクロライド、ジメチルシリレン (フルオレニ ル) (3-tert-ブチルジメチルシリル-5-メチ ルー2-フェノキシ) チタニウムジクロライド、ジメチ チルー3-トリメチルシリルー2-フェノキシ)チタニ 50 ルシリレン(フルオレニル)(5-メチルー3-トリメ

がより好ましい。

31

チルシリルー2-フェノキシ) チタニウムジクロライ ド、ジメチルシリレン(フルオレニル)(3-tert ープチルー5ーメトキシー2ーフェノキシ) チタニウム ジクロライド、ジメチルシリレン (フルオレニル) (3 -tert-ブチル-5-クロロ-2-フェノキシ)チ タニウムジクロライド、ジメチルシリレン (フルオレニ ル) (3, 5-ジアミル-2-フェノキシ) チタニウム ジクロライド、ジメチルシリレン (テトラメチルシクロ ペンタジエニル)) (1-ナフトキシ-2-イル) チタ ンジクロライドなどや、これらの化合物の(シクロペン 10 タジエニル)を(ジメチルシクロペンタジエニル)、 (トリメチルシクロペンタジエニル)、(エチルシクロ ペンタジエニル)、(n-プロピルシクロペンタジエニ ル)、(イソプロピルシクロペンタジエニル)、(se c-ブチルシクロペンタジエニル)、(イソブチルシク ロペンタジエニル)、(tert-ブチルジメチルシリ ルシクロペンタジエニル)、(フェニルシクロペンタジ エニル)、(メチルインデニル)、または(フェニルイ ンデニル)に変更した化合物、(2-フェノキシ)を (3-フェニル2-フェノキシ)、(3-トリメチルシ リルー2-フェノキシ)、または(3-tert-ブチ ルジメチルシリルー2-フェノキシ)に変更した化合 物、ジメチルシリレンをジエチルシリレン、ジフェニル シリレン、またはジメトキシシリレンに変更した化合 物、チタニウムをジルコニウム、またはハフニウムに変 更した化合物、ジクロライドをジブロミド、ジアイオダ イド、ビス(ジメチルアミド)、ビス(ジエチルアミ ド)、ジーnープトキシド、またはジイソプロポキシド に変更した化合物といった一般式[I]におけるJが炭 素原子以外の元素の周期律表の第14族の原子である遷 移金属錯体が挙げられる。

【0075】上記一般式 [1] で表される遷移金属錯体 は、たとえばWO97/03992号公開明細書に記載 の方法で製造される。また上記一般式 [II] または [II I] で表される遷移金属錯体は、上記一般式 [I] で表 される遷移金属錯体を、それぞれ0.5倍モル量または 1モル倍量の水と反応させることにより製造される。そ の際、上記一般式[I]で表される遷移金属錯体と必要 量の水を直接反応させる方法、必要量の水を含んだ炭化 水素等の溶媒中に上記一般式[I]で表される遷移金属 錯体を投入する方法、乾燥させた炭化水素等の溶媒に上 記一般式[I]で表される遷移金属錯体を投入し、さら に必要量の水を含んだ不活性ガス等を流通させる方法等 を採用することができる。

【0076】(B)アルミニウム化合物 本発明において用いるアルミニウム化合物(B)として は、下記 (B1) ~ (B3) から選ばれる1種以上のア ルミニウム化合物である。

(B1) 一般式 E¹。A I Z₃。 で示される有機アルミ ニウム化合物

(B2) 一般式 {-A1(E²)-O-}。で示され る構造を有する環状のアルミノキサン (B3) 一般式 E³ {-A1 (E³) -O-}。A1 E¾で示される構造を有する線状のアルミノキサン (但し、E¹、E²、およびE³は、それぞれ炭化水素 基であり、全てのE¹、全てのE²および全てのE³は 同じであっても異なっていても良い。 Z は水素原子また はハロゲン原子を表し、全てのZは同じであっても異な っていても良い。aは0<a≤3を満足する数を、bは 2以上の整数を、cは1以上の整数を表す。) E¹、E²、またはE³における炭化水素基としては、 炭素原子数1~8の炭化水素基が好ましく、アルキル基

【0077】一般式 E¹。A123。で示される有機ア ルミニウム化合物(B1)の具体例としては、トリメチ ルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリプロピ ルアルミニウム、トリイソプチルアルミニウム、トリヘ キシルアルミニウム等のトリアルキルアルミニウム;ジ メチルアルミニウムクロライド、ジエチルアルミニウム クロライド、ジプロピルアルミニウムクロライド、ジイ ソブチルアルミニウムクロライド、ジヘキシルアルミニ ウムクロライド等のジアルキルアルミニウムクロライ ド;メチルアルミニウムジクロライド、エチルアルミニ ウムジクロライド、プロピルアルミニウムジクロライ ド、イソブチルアルミニウムジクロライド、ヘキシルア ルミニウムジクロライド等のアルキルアルミニウムジク ロライド;ジメチルアルミニウムハイドライド、ジエチ ルアルミニウムハイドライド、ジプロピルアルミニウム ハイドライド、ジイソプチルアルミニウムハイドライ ド、ジヘキシルアルミニウムハイドライド等のジアルキ ルアルミニウムハイドライド等を例示することができ る。好ましくは、トリアルキルアルミニウムであり、よ り好ましくは、トリエチルアルミニウム、またはトリイ ソブチルアルミニウムである。

【0078】 一般式 {-A1(E²)-O-}。で示 される構造を有する環状のアルミノキサン (B2)、一 般式 E³ {-A1 (E³) -O-}。A1E³2で示さ れる構造を有する線状のアルミノキサン(B3)におけ る、E²、E³の具体例としては、メチル基、エチル 基、ノルマルプロピル基、イソプロピル基、ノルマルブ チル基、イソブチル基、ノルマルペンチル基、ネオペン チル基等のアルキル基を例示することができる。bは2 以上の整数であり、cは1以上の整数である。好ましく は、E²およびE³はメチル基、またはイソプチル基で あり、bは2~40、cは1~40である。

【0079】上記のアルミノキサンは各種の方法で作ら れる。その方法については特に制限はなく、公知の方法 に準じて作ればよい。例えば、トリアルキルアルミニウ ム(例えば、トリメチルアルミニウムなど)を適当な有 50 機溶剤 (ベンゼン、脂肪族炭化水素など) に溶かした溶

液を水と接触させて作る。また、トリアルキルアルミニウム (例えば、トリメチルアルミニウムなど) を結晶水を含んでいる金属塩 (例えば、硫酸銅水和物など) に接触させて作る方法が例示できる。

【0080】(C) ホウ素化合物 本発明においてホウ素化合物(C) としては、(C1) 一般式 BQ¹Q²Q³で表されるホウ素化合物、(C2) 一般式 G'(BQ¹Q²Q³Q¹)⁻で表されるホウ素化合物、(C3) 一般式 (L-H)¹(BQ¹Q²Q³Q¹)⁻で表されるホウ素化合物のいずれかを 用いることができる。

【0081】一般式 BQ¹Q²Q³で表されるホウ素 化合物 (C1) において、Bは3価の原子価状態のホウ 素原子であり、 $Q^1 \sim Q^3$ はハロゲン原子、炭化水素 基、ハロゲン化炭化水素基、置換シリル基、アルコキシ 基または2置換アミノ基であり、それらは同じであって も異なっていても良い。Q¹~Q³は好ましくは、ハロ ゲン原子、1~20個の炭素原子を含む炭化水素基、1 ~20個の炭素原子を含むハロゲン化炭化水素基、1~ 20個の炭素原子を含む置換シリル基、1~20個の炭 20 素原子を含むアルコキシ基または2~20個の炭素原子 を含むアミノ基であり、より好ましいQ¹~Q³はハロ ゲン原子、1~20個の炭素原子を含む炭化水素基、ま たは1~20個の炭素原子を含むハロゲン化炭化水素基 である。さらに好ましくはQ'~Q'は、それぞれ少な くとも1個のフッ素原子を含む炭素原子数1~20のフ ッ素化炭化水素基であり、特に好ましくは $Q^1 \sim Q$ ⁴は、それぞれ少なくとも1個のフッ素原子を含む炭素 原子数6~20のフッ素化アリール基である。

【0082】化合物(C1)の具体例としては、トリス(ペンタフルオロフェニル)ボラン、トリス(2,3,5,6-テトラフルオロフェニル)ボラン、トリス(2,3,4,5-テトラフルオロフェニル)ボラン、トリス(3,4,5-トリフルオロフェニル)ボラン、トリス(2,3,4-トリフルオロフェニル)ボラン、フェニルビス(ペンタフルオロフェニル)ボラン等が挙げられるが、最も好ましくは、トリス(ペンタフルオロフェニル)ボランである。

【0083】一般式 G^* ($BQ^1Q^2Q^3Q^4$) で表されるホウ素化合物 (C2) において、 G^* は無機または有機のカチオンであり、Bは3価の原子価状態のホウ素原子であり、 $Q^1 \sim Q^4$ は上記の (C1) における $Q^1 \sim Q^3$ と同様である。

【0084】一般式 $G'(BQ^1Q^2Q^3Q^4)$ で たい、N, N-2, 4, 6 ーペンタメチルアニリニウムテ 表される化合物における無機のカチオンであるG'の具体例としては、フェロセニウムカチオン、アルキル置換 フェロセニウムカチオン、銀腸イオンなどが、有機のカ フルオロメチルフェニル)ボレート、ジイソプロピルア チオンであるG'としては、トリフェニルメチルカチオ ンなどが挙げられる。G'として好ましくはカルベニウ ムカチオンであり、特に好ましくはトリフェニルメチル 50 タフルオロフェニル)ボレート、トリフェニルホスホニ

34

カチオンである。 (BQ¹Q²Q³Q¹) - としては、 テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、テト ラキス (2, 3, 5, 6ーテトラフルオロフェニル) ボ レート、テトラキス (2, 3, 4, 5ーテトラフルオロ フェニル) ボレート、テトラキス (3, 4, 5ートリフ ルオロフェニル) ボレート、テトラキス (2, 3, 4ートリフルオロフェニル) ボレート、フェニルトリス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、テトラキス (3, 5ービストリフルオロメチルフェニル) ボレートなどが挙 10 げられる。

【0085】これらの具体的な組み合わせとしては、フェロセニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、1, 1'ージメチルフェロセニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、銀テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、トリフェニルメチルテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、トリフェニルメチルテトラキス (3, 5ービストリフルオロメチルフェニル) ボレートなどを挙げることができるが、最も好ましくは、トリフェニルメチルテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレートである。

【0086】また、一般式(L-H) $^+$ ($BQ^1Q^2Q^3Q^4$) $^-$ で表されるホウ素化合物(C3)においては、Lは中性ルイス塩基であり、(L-H) $^+$ はブレンステッド酸であり、Bは3価の原子価状態のホウ素原子であり、 $Q^1 \sim Q^4$ は上記のルイス酸(C1)における $Q^1 \sim Q^3$ と同様である。

【0087】一般式(L-H)'(BQ'Q'Q') 'で表される化合物におけるプレンステッド酸である(L-H)'の具体例としては、トリアルキル置 換アンモニウム、N, N-ジアルキルアニリニウム、ジアルキルアンモニウム、トリアリールホスホニウムなどが挙げられ、(BQ'Q'Q'Q')'としては、前述と同様のものが挙げられる。

【0088】これらの具体的な組み合わせとしては、ト リエチルアンモニウムテトラキス(ペンタフルオロフェ ニル) ボレート、トリプロピルアンモニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、トリ (n-ブチ ル) アンモニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニ ル) ボレート、トリ (n-プチル) アンモニウムテトラ キス (3, 5-ビストリフルオロメチルフェニル) ボレ ート、N,N-ジメチルアニリニウムテトラキス(ペン タフルオロフェニル) ボレート、N, N-ジエチルアニ リニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレー ト、N, N-2, 4, 6-ペンタメチルアニリニウムテ トラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、N, N ージメチルアニリニウムテトラキス(3,5ービストリ フルオロメチルフェニル) ボレート、ジイソプロピルア ンモニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレ ート、ジシクロヘキシルアンモニウムテトラキス(ペン

ウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、トリ (メチルフェニル) ホスホニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、トリ (ジメチルフェニル) ホスホニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレートなどを挙げることができるが、最も好ましくは、トリ (nープチル) アンモニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、もしくは、N, Nージメチルアニリニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレートである。

【0089】 [重合] 本発明においては、上記の遷移金 10 属錯体(A)と、上記(B) および/または上記(C) とを用いてなるオレフィン重合用触媒を用いる。

(A)、(B) 2成分よりなるオレフィン重合用触媒を用いる際は、(B) としては、前記の環状のアルミノキサン(B2) および/または線状のアルミノキサン(B3) が好ましい。また他に好ましいオレフィン重合用触媒の態様としては、上記(A)、(B) および(C) を用いてなるオレフィン重合用触媒が挙げられ、その際の該(B) としては前記の(B1) が使用しやすい。

【0090】各成分の使用量は通常、(B)/(A)の モル比が0.1~10000で、好ましくは5~200 0、(C)/(A)のモル比が0.01~100で、好 ましくは0.5~10の範囲にあるように、各成分を用 いることが望ましい。各成分を溶液状態もしくは溶媒に 懸濁状態で用いる場合の濃度は、重合反応器に各成分を 供給する装置の性能などの条件により、適宜選択される が、一般に、 (A) が、通常 0. 01~500 μ m o l /gで、より好ましくは、0.05~100μmol/ g、さらに好ましくは、 $0.05\sim50\mu$ mol/g、 (B) が、A1原子換算で、通常0.01~10000 μ mo1/gで、より好ましくは、0.1~5000 μ mol/g、さらに好ましくは、0. 1~2000 μm o1/g、(C)は、通常0.01~500μmol/ gで、より好ましくは、0.05~200 μ mo1/ g、さらに好ましくは、 $0.05\sim100\mu$ mo1/gの範囲にあるように各成分を用いることが望ましい。

【0091】本発明で用いる触媒としては、さらにSiO2、Al2O3等の無機担体、エチレン、スチレン等の重合体等の有機ポリマー担体を含む粒子状担体を組み合わせて用いてもよい。

【0092】本発明方法の実施に当たって、重合法としては特に制限はなく、例えばバッチ式または連続式の気相重合法、塊状重合法、適当な溶媒を使用しての溶液重合法あるいはスラリー重合法等、任意の方法を使用することができる。溶媒を使用する場合、触媒を失活させないという条件の各種の溶媒が使用可能であり、このような溶媒の例として、ベンゼン、トルエン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサン等の炭化水素;ジクロロメタン、二塩化スチレン等のハロゲン化炭化水素基をあげることができる。

【0093】重合温度については特に制限はなく、一般に $-100\sim250$ ℃、好ましくは $-50\sim200$ ℃が採用される。また、圧力についても制限はないが、一般に10 MPa以下、好ましくは0.2 MPaから5 MPaで実施される。また、重合体の分子量を調製するために水素などの連鎖移動剤を添加することもできる。

【0094】かかる本発明の共重合体は、フィルム、シート、パイプ或いは容器等の成形品に使用することができるが、特にフィルム、シートまたはパイプに好適である。

【0095】フィルム、シートまたはパイプは例えば、 円形ダイから溶融させた樹脂を押出し、筒状に膨らませ たフィルムを巻き取るインフレーション成形加工や、直 線状ダイから溶融させた樹脂を押出し、フィルムまたは シートを巻き取るTダイ成形加工やカレンダー成形加 工、ブロー成形加工や射出成形加工、異形押出し成形加 工などにより得ることができる。

【0096】かかる本発明の成形品は、柔軟性、弾性回復性に優れた特性を有する。かかる柔軟性や弾性回復性は引張り試験によりヒステリシスカーブを取得することにより調べることができる。

【0097】本発明の共重合体は、他の素材との2層以上の多層フィルム、シートまたはパイプといった形態で使用することも可能である。その際フィルム、シートまたはパイプは、共押出法、ドライラミネーション法、サンドイッチラミネーション法、押出ラミネーション法等公知の各種貼り合わせ方法等により製造できる。他の素材としては、紙、板紙、アルミニウム薄膜、セロハン、ナイロン、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニリデン、エチレンービニルアルコール共重合体(EVOH)、各種接着性樹脂等公知の素材を用いることができる。

【0098】本発明の成形品には必要に応じて、酸化防止剤、耐候剤、滑剤、抗プロッキング剤、帯電防止剤、防曇剤、無滴剤、顔料、フィラー等公知の添加剤を含有することができる。また、ラジカル重合法低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、線状低密度ポリエチレン、エチレンーαーオレフィン共重合エラストマー、ポリプロピレン等の公知の高分子物質が配合されていてもよい。本発明のフィルムまたはシートは、コロナ放電処理、プラズマ処理、オゾン処理、紫外線照射、電子線照射等の公知の後処理を施すことができる。

[0099]

30

40

50

【実施例】以下、実施例および比較例によって本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はかかる実施例によりその範囲を限定されるものではない。なお、実施例中における重合体の性質は、下記の方法によって測定した。 【0100】極限粘度 $[\eta]$ は、ウベローデ型粘度計を用い、テトラリンを溶媒として135℃で測定した。

【0101】ガラス転移点は、DSC(セイコー電子工

37

業社製 SSC-5200) を用いて、以下の条件で測 定し、その変曲点より求めた。

20℃~200℃ (20℃/分) 10分間保持 冷却 200℃~-50℃(20℃/分)10分間保持 測定 -50℃~300℃ (20℃/分)

【0102】分子量および分子量分布は、ゲル・パーミ ュエーション・クロマトグラフ(Waters製 15 0-CV)を用い、以下の条件にて求めた。

shodex 806M/S カラム

測定温度 145℃

測定溶媒 オルトジクロロベンゼン

測定濃度 1mg/ml

【0103】重合体中のスチレン単位共重合組成および 重合体の構造は、1H-NMRおよび13C-NMR解 析により求めた。

 1 H - NMR

装置 日本電子社製 J N M - E X 2 7 0

測定溶媒 ジクロロメタンーd2

測定温度 室温

 $^{13}C-NMR$

装置 BRUKER社製 AC250

測定溶媒 オルトジクロロベンゼンと重ベンゼンの8

5:15 (容積比) 混合液

測定温度 135℃

【0104】重合体の固体粘弾性は、スペクトロメータ (セイコー電子工業製SDM5600HのDMS200) を用い、以下の条件にて求めた。

試験片 20mm×3.0mm×0.3mmのプレスシ ート

周波数 5 H z

昇温速度 2℃/分

変位振幅 10μm

【0105】重合体のヒステリシスカーブは、ストログ ラフ-T(東洋精機製作所製)を用い、以下の条件にて求 めた。

試験片 120mm×20mm×0.3mmのプレスシ

引張り速度 200mm/分

引張り倍率 2倍

チャック間距離 60mm

【0106】重合体の屈折率は、180℃で3分間予熱 後180℃で3~5MPaの圧力下3分間熱プレスする ことにより成形した厚さ100μmのフィルムを、10 mm×30mmの大きさに切り取り試験片として、アッ ベ屈折計 3型(株式会社アタゴ製)を用いて調べた。 【0107】重合体の全ヘイズは、150℃熱プレス機 にて5分間予熱後、5分間プレスし、35℃の冷却プレ ス機にて冷却して得られた厚さ0.3mmのプレスシー トについて、ASTM-D-1003に基づき測定し た。

【0108】実施例1

アルゴンで置換した400m1のオートクレープ中に予 めスチレン11.4ml、ノルボルネンのトルエン溶液 (5mo1/1)20ml、脱水トルエン105mlを投 入後、エチレンを 0. 8MPa仕込んだ。イソプロピリ デン (シクロペンタジエニル) (3-tert-ブチル -5-メチル-2-フェノキシ) チタニウムジクロリド 15.5mgを脱水トルエン15mlに溶解したもの とトリイソブチルアルミニウムのトルエン溶液〔東ソー ・アクゾ (株) 製、1 m o 1 / 1] 2. 5 m l を予め混 合後仕込み、つづいて、N, N-ジメチルアニリニウム テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート80. 1mgを脱水トルエン47mlに溶解したものを加え、 反応液を60℃で1時間攪拌した。その後、反応液を塩 酸(12N)5mlとアセトン1000mlの混合物中に 投じ、沈殿した白色固体を口取した。該固体をアセトン で洗浄後、減圧乾燥した結果、重合体26.85gを得 た。この重合体の [η] は、1. 30 d l / g で、数平 均分子量は154,000、分子量分布(重量平均分子 20 量/数平均分子量) は1.9、ガラス転移点は35℃、 ノルボルネンの共重合組成は15mo1%、スチレンの 共重合組成は16mol%であった。得られた重合体の ¹³C-NMRスペクトルを図1に、固体粘弾性データを 図2に、ヒステリシスカーブを図3にそれぞれ示す。ヒ ステリシスカーブの測定後、試験片は測定前の状態にほ ぼ100%回復した。また、測定するために作成したプ レスシートは非常に透明性の高いものであった。

38

【0109】実施例2

アルゴンで置換した400mlのオートクレープ中に予 めスチレン114ml、ノルボルネンのトルエン溶液 30 (5mol/1)20ml、脱水トルエン6mlを投入 後、エチレンを0.8MPa仕込んだ。イソプロピリデ ン (シクロペンタジエニル) (3-tert-ブチルー 5-メチルー2-フェノキシ) チタニウムジクロリド 11.6mgを脱水トルエン12m1に溶解したものと トリイソブチルアルミニウムのトルエン溶液〔東ソー・ アクソ (株) 製、1mol/1] 3.0mlを予め混合 後仕込み、つづいて、N, N-ジメチルアニリニウムテ トラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート72.0 40 mgを脱水トルエン45m1に溶解したものを加え、反 応液を60℃で1時間攪拌した。その後、反応液を塩酸 (12N)5mlとアセトン1000mlの混合物中に投 じ、沈殿した白色固体を口取した。該固体をアセトンで 洗浄後、減圧乾燥した結果、重合体18.34gを得 た。この重合体の [η] は、1. 25 d l/gで、数平 均分子量は162,000、分子量分布(重量平均分子 量/数平均分子量)は2.0、ガラス転移点は55℃、 ノルボルネンの共重合組成は15mol%、スチレンの 共重合組成は36mo1%であった。得られた重合体の 50 固体粘弾性を図4に示す。また、得られた重合体の全へ

イズは11.8%、屈折率は1.57であった。 【0110】実施例3

39

アルゴンで置換した400m1のオートクレーブ中に予 めスチレン27m1、ノルボルネンのトルエン溶液(5 mol/1)48ml、脱水トルエン13mlを投入 後、エチレンを 0.8MPa 仕込んだ。イソプロピリデ ン (シクロペンタジエニル) (3-tert-ブチルー 5-メチルー2-フェノキシ) チタニウムジクロリド 3. 0 m g を脱水トルエン 6 m l に溶解したものとトリ イソブチルアルミニウムのトルエン溶液〔東ソー・アク ゾ (株) 製、1 m o 1 / 1] 2. 0 m l を予め混合後仕 込み、つづいて、N, N-ジメチルアニリニウムテトラ キス (ペンタフルオロフェニル) ボレート19.2mg を脱水トルエン24m1に溶解したものを加え、反応液 を60℃で1時間攪拌した。その後、反応液を塩酸(1 2N) 2m1とアセトン500m1の混合物中に投じ、 沈殿した白色固体を口取した。該固体をアセトンで洗浄 後、減圧乾燥した結果、重合体1.43gを得た。この 重合体のガラス転移点は123℃、ノルボルネンの共重 合組成は28mol%、スチレンの共重合組成は19m 20 o 1%であった。

【0111】実施例4

アルゴンで置換した400m1のオートクレーブ中に予 めスチレン114ml、ノルボルネンのトルエン溶液 (5mol/1)4ml、脱水トルエン34mlを投入 後、エチレンを 0. 8 MP a 仕込んだ。イソプロピリデ ン (シクロペンタジエニル) (3-tert-ブチルー 5-メチル-2-フェノキシ) チタニウムジクロリド 15. 5mgを脱水トルエン15mlに溶解したものと トリイソプチルアルミニウムのトルエン溶液〔東ソー・ アクゾ (株) 製、1mol/1] 3.0mlを予め混合 後仕込み、つづいて、N、N-ジメチルアニリニウムテ トラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート96.1 mgを脱水トルエン30mlに溶解したものを加え、反 応液を60℃で2時間攪拌した。その後、反応液を塩酸 (12N)5mlとアセトン1000mlの混合物中に投 じ、沈殿した白色固体を口取した。該固体をアセトンで 洗浄後、減圧乾燥した結果、重合体28.04gを得 た。この重合体のガラス転移点は39℃、ノルボルネン* * の共重合組成は3 m o 1%、スチレンの共重合組成は4 8 m o 1%であった。

【0112】実施例5

アルゴンで置換した400m1のオートクレーブ中に予 めスチレン114ml、ノルボルネンのトルエン溶液 (5mol/1)40mlを投入後、エチレンを0.8M Pa仕込んだ。イソプロピリデン(シクロペンタジエニ ル) (3-tert-プチル-5-メチル-2-フェノ キシ) チタニウムジクロリド 15.5mgを脱水トル 10 エン15mlに溶解したものとトリイソブチルアルミニ ウムのトルエン溶液 [東ソー・アクゾ (株) 製、1mo 1/1] 3.0mlを予め混合後仕込み、つづいて、 N. N-ジメチルアニリニウムテトラキス (ペンタフル オロフェニル) ボレート96. 1mgを脱水トルエン3 0m1に溶解したものを加え、反応液を60℃で2時間 攪拌した。その後、反応液を塩酸(12N)5mlとアセ トン1000mlの混合物中に投じ、沈殿した白色固体 を口取した。該固体をアセトンで洗浄後、減圧乾燥した 結果、重合体34.86gを得た。この重合体のガラス 転移点は83℃、ノルボルネンの共重合組成は21mo 1%、スチレンの共重合組成は46mol%であった。

[0113]

【発明の効果】以上に述べたように、本発明によれば、環境汚染の観点で問題視されているハロゲンを含有しない構成をとり得る、透明で、柔軟性、耐熱性、耐溶剤性に優れた共重合体が提供される。さらに本発明によれば、該共重合体を極めて効率よく製造する方法、並びに、該共重合体からなる、透明で、柔軟性、耐熱性、耐溶剤性に優れた成形品が提供され、その利用価値は頗る大きい。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、実施例1で得られた共重合体の"C-NMRスペクトルである。

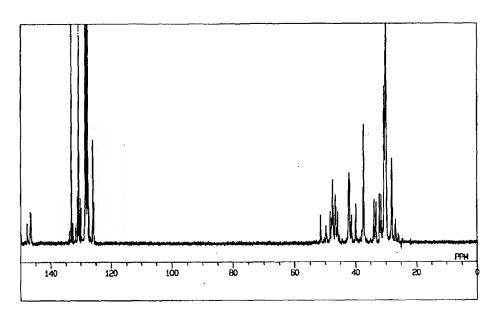
【図2】図2は、実施例1で得られた共重合体の固体粘 弾性を測定したデータである。

【図3】図3は、実施例1で得られた共重合体のヒステリシスカーブである。

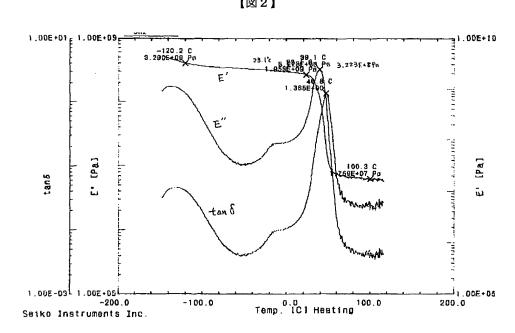
【図4】図4は、実施例2で得られた共重合体の固体粘 弾性を測定したデータである。

30

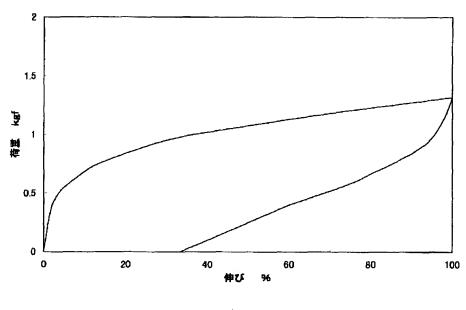
【図1】



【図2】



【図3】



【図4】

